(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平6-504408

第7部門第2区分

(43)公表日 平成6年(1994)5月19日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内黎理番号

321 E 6918-4M

FI

H01L 21/60

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 22 頁)

(21)出願番号 特願平3-516995

平成3年(1991)9月24日 (86) (22) 出願日 (85)翻訳文提出日 平成5年(1993)3月19日

(86)国際出願番号 PCT/US91/06920

(87)国際公開番号 WO92/05582 (87)国際公開日 平成4年(1992)4月2日

(31)優先権主張番号 586,758 (32)優先日 1990年 9 月24日

(33)優先権主張国 米国 (US) (31)優先権主張番号 673,020

(32) 優先日 1991年3月21日 (33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 テッセラ・インコーポレーテッド

アメリカ合衆国カリフォルニア州95134, サンホセ、オーチャード ドライブ3099

(72)発明者 カンドロス、イゴー・ワイ

アメリカ合衆国ニューヨーク州10566. ピ ークスキル、ファーニス・ドック・ロード

503

(72) 発明者 ディステファーノ, トーマス・エイチ

アメリカ合衆国ニューヨーク州10708, ブ ロンクスヴィル、パーチ・ブルク・ロード

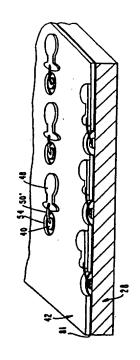
(74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (外6名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体チップアセンブリ、半導体チップアセンブリの製造方法及び半導体チップアセンブリの部

## (57)【要約】

半導体チップアセンブリであって、コンパクトなユニ ットを提供するためにチップの前面又は背面の上に載っ ている端子をその上に有する柔軟性のシート状素子 (42)を組み込んでいる半導体チップアセンブリ。シ ート状素子上の端子(48)は、熱膨張を補償するべく チップに対して可動となっている。チップと端子との間 に挿入されているしなやかな層(42)等の弾性素子に よって個別端子のチップへの独立した運動が可能にな り、これにより試験プローブアセンブリとの係合が駆動 され、これにより公差にも拘らず信頼性がある係合が可 能になる。



#### 請求の範囲

- 1. 複数の要面を有し且つ上記要面の少なくとも1つの上に投点を有する半導体チップ及び上記设点に電気的に接続されている端子をその上に有する柔軟性シート状素子を含む型式の半導体チップアセンプリにおいて、上記シート状素子及び上記端子の少なくとも幾つかが上記チップの1つの上記裏面の上に置かれており、上記端子が上記チップに対して可動であり且つ上記アセンブリが上記端子の上記チップへの運動を許容するための弾性手段を含むことを特徴とする半導体チップアセンブリ。
- 2. 上紀弾性手段が上記端子と上紀チップの間に配置されているしなやかな層を含み、これにより上記しなやかな層が上記端子の上紀チップへの運動の際に圧縮されるようにしていることを更に特徴とする緯求項1 に記載のフセンブリ。
- 3. 上記しなやかな層がエラストマ材料から形成されていることを更に特徴と する繍求項2に記載のチップアセンブリ。
- 4. 上記しなやかな層が低弾性率材料のかたまり及び上記低弾性率材料のかたまりが散在している穴を含み、上記低弾性率材料のかたまりが上記端子と整合しており、上記しなやかな層における穴が上記端子との整合から外れていることを更に特徴とする請求項2に記載のチップアセンブリ。
- 5. 上記チップが前面を有し、上記接点が上記前面の上に配置されており且つ 上記シート状素子及び上記端子が上記チップの上記前面の上に載っていることを 更に特徴とする緯求項 [ 又は緯求項 2 又は緯求項 3 又は緯求項 4 に記載のチップ フセンブリ。
- 6. 上記チップが反対に向いている前面及び背面を有し、上記接点が上記前面 の上に配置されており、且つ上記シート状常子及び上記嫡子が上記チップの上記 背面の上に載っていることを更に特徴とする錦求項1又は諱求項2または諱求項 3又は諱求項4に記載のチップアセンブリ。
- 7. 端子をその上に有する柔軟性のシート状素子を半導体チップに組み立てる 段階及び上記シート状素子の上の端子を上記チップ上の接点に接続する段階を含 む半導体チップアセンブリを製造する方法において、上記組立段階が上記シート 状素子上の上記端子が上記チップの表面の上に置かれるように行われること及び

上記アセンプリが上記簿子の上記チップの上記表面への運動を許容するための弾性手段を含むことを特徴とする方法。

- 8. 上記弾性手段を提供するために上記チップと上記簿子の間にしなやかな層が配置されることを更に特徴とする請求項7 に記載の方法。
- 9. 複数の試験プローブと上記簿子の間に一時的な電気接触を確立し、これにより上記弾性手段が一時的電気接触を確立する上記段階の間上記中心場子の少なくとも幾つかの上記チップ表面への変位を許容することによって上記チップを試験する段階を更に特徴とする請求項7に記載の方法。
- 10. 一時的電気接触を確立する上記段階が複数の上記端子と試験把持具に固定 的に接続されている複数の試験プローブとの間に一時的に接触を同時に確立する . 段階を含むことを更に特徴とする緯求項9 に記載の方法。
- 11. 上記シート状素子上の上記端子を接続する上記段階が柔軟性リードを接続して、斯かるリードが上記シート状素子における少なくとも1つのアパーチュアを達して上記設点と端子との間を延設するようにする段階を含むことを特徴とする緯求項7に記載の方法。
- 12. 上記シート状素子が上記端子及び上記組立段階に先立ちその上に配置された予め形成されたリードを有することを更に特徴とする線求項11に記載の方法。
- 13. 上記リードを接続する上記段階が上記の予め形成されたリードを上記の少なくとも1つのアパーチュアにおける上記チップ上の上記接点にツールを書く上記アパーチュアに押入することにより結合する段階を含むことを特徴とする請求項12に記載の方法。
- 14. 基板上の接触ペッドが上記シート状素子上の上記端子と対向するように基 板を上記挿入物と組み立てる段階及び上記端子を上記パッドに結合する段階を更 に特徴とする縄求項7に記載の方法。
- 15. 端子をその上に有する柔軟なシート状素子を含む半導体チップに組み立てるための部品において上記端子の下に置かれるしなやかな層を特徴とする部品。
- 16. 上記しなやかな層が低弾性率材料のかたまり及び上記低弾性率材料のかたまりが散在している穴を合み、上記低弾性率材料のかたまりが上記端子と整合しており、上記しなやかな層における上記穴が上記端子との整合から外れているこ

#### とを更に特徴とする請求項15に記載の部品。

- 17. 上記シート状素子が上記しなやかな層の上に置かれる熱硬化ポリマ及び熱可塑性ポリマからなる群から選択された材料から形成される薄い柔軟性上層を含むことを更に物質とする確求項16に記載の部品。
- 18. 上記頌子が上記上層の上に配置されていることを特徴とする線求項17に記載の部品。
- 19. 上記端子が上記上層と上記しなやかな層の間に配置されており、上記上層が、上記端子が上記しなやかな層と反対の上記シート状素子の表面からアクセス可能となるように上記端子と整合しているアパーチュアを有することを特徴とする雑求項17に記載の節品。
- 20. 半導体チップアセンブリに用いられる部品であって、外側エッジを有するシート状挿入物、上記挿入物上に配置されている複数の増子及び上記増子に接続されており且つ接触部分を有する複数の予め形成されたリードを含み、上記の予め形成されたリードの接触部分が断かるリードに接続されている増子に対して可動である部品において、上記挿入物と一体の少なくとも1つの固定素子を特徴とし、各上記固定素子が上記挿入物の上記外側エッジの1つに全体的に平行に延設している内側エッジを有し、これにより断かる平行エッジが延長されたスロットを画成するようにしており、各々の断かる予め形成されたリードが1つの上記スロットの近辺まで延設していることを特価とする協品。
- 21. 各上記の予め形成されたリードの接触部分が上記スロットを横断して延設 していることを特徴とする請求項20に記載の部品。
- 22. 半導体チップアセンブリにおいて、
- (a) 上記チップの上部を画成する前面を有する半導体チップであって、上記前面が中心領域及び上記中心領域を包囲する周辺領域を含み、これにより上記中心領域が上記周辺領域の内方に配置されており、上記チップが上記前面の上記周辺領域に配置されている複数の周辺接点を有する半導体チップを含む型式の半導体チップアセンブリにおいて、
- (は) 上記チップの前面の上記中心領域の上にある柔軟性シート状語電体挿入物

であって、上記チップに向いている第一面及び上記チップから離れるように向い ている第二面を有し、上記周辺接点の内方に配置されている外側エッジを有する 柔軟性シート状態電体挿入物、

(ウ) 上記挿入物の上に配置されており且つ上記チップの前面の上記中心領域の上に載っている複数の中心協子、

#### 及び

(4) 上記周辺接点の少なくとも幾つかを上記中心端子の少なくとも幾つかを接続している複数の周辺接触リードであって、各上記周辺接触リードが上記挿入物の上に載っており且つ上記中心端子の1つに接続されている中心端子端部及び上記挿入物の上記エッジの1つを越えて外方に突出しており且つ上記周辺接点の1つに接続されている接触端を有し、これにより各上記周辺接触リードが上記周辺接点の1つから上記挿入物上の上記中心端子の1つに内方に延改しており、上記中心端子が上記接点に対して可動である複数の周辺接触リードを含むことを特徴とする半温体チップアセンブリ

- 23. 上記周辺接触リードの少なくとも機つかが上記周辺接点を越えて外方に突出している外方延長部を有し、上記アセンブリが更に上記周辺接点の外方に配置されており且つ複数の上記外方延長部に物理的に接続されている少なくとも1つの固定素子を含むことを更に特徴とする請求項22に記載のチップアセンブリ。
- 24. 各上記固定業子が上記挿入物の上記外側エッジの 1 つに全体的に平行に延 設している内側エッジを有しており、これにより新かる平行エッジが各上記固定 業子と上記挿入物との間に延長スロットを置成するようにしており、各上記周辺 接触リードは1つの上記スロットを機断して延設していることを更に特徴とする 請求項23に記載のチップフセンブリ。
- 25. 各上紀固定素子と上紀挿入物との間に延設しているブリッジ素子であって、 上記ブリッジ素子が互いに離間しており、上記スロットが上記ブリッジ素子の間 を延設しており、上記固定素子及び上記挿入物が1つ シート状ユニットとして 互いに一体化されて形成されているブリッジ素子を更に特徴とする請求項24に記 載のチップアセンブリ
- 25. 各上記固定素子の少なくとも一部分が上記チップの外側に配置されており、

上記フセンプリが更に上記少なくともしつの固定素子と整合されて上記チップに 沿って配置されている少なくともしつの支持素子を含んでおり、各上記支持素子 が上記固定素子のしつに向いており且つこれを支持している前面を有することを 更に特徴とする講求項24又は25に記載のチップアセンブリ。

27. 上記少なくとも1つの固定素子の上に取り付けられている複数の外側端子、 及び上紀外側端子と上記チップ上の上記即辺接点の機つかとの間を延設している 外側端子リードを更に特徴とする緯式項27に記載のチップアセンブリ。

28. 上記中心端子の下に配置されているしなやかな層と上記外侵端子の下に配置されているしなやかな層を等に特徴とする結業項27に記載のチップアセンブリ。

29. 半導体チップアセンブリであって、前面及び上記前面の上にパターン状に配置された複数の接点を有する半導体チップを含み、上記パターンが上記前面上に接触パターン領域を包囲しており、上記チップの上記前面の上にはシート状態電体挿入物がのっており、上記挿入物は上記チップの方に向いている第一面及び上記チップから離れて向いている第二面を有する型式の半導体チップアセンブリにおいて、上記チップの上記接触パターン領域の上に載っている上記挿入物の領域を特徴とし、上記挿入物が上記第一面から上記第二面に延設しているアパーチェアを有し、上記挿入物の上記第二面の上には複数の端子がパターン状に配置されており、上記端子の少なくとも幾つかが上記接触パターン領域の上に載っている上記接点の1つに且つ各上記端子と上記接点の関連の1つとの間に延設している柔軟性の導電リードに関連しており、各々の斯かるリードが上記アパーチェアの1つを通して延設しており、各上記リードが上記関連の接点に接続されている接触端及び上記関連の端子に接続されている流子端部を有し、上記端子が上記リードの接触端に対して相対的に可動であることを特徴とする半導体チップアセンブリ。

30. 各上記端子が上記挿入物における上記アパーチェアの1つに隣接して配置されており、且つ各上記リードが1つの上記端子から上記隣接アパーチェアを通って上記チップ上の上記接点の1つに延設していることを更に特徴とする請求項29に記載のチップアセンブリ。

グ液が上記りード領域及び上記端子領域を除く上記導電シートを除去する段階、 及び

(f) 上記レジストを除去して、これにより上記導電シードの上記リード部分を 上記アパーチュアの中に突出するリードとして残す段階を含むことを特徴とする 方法

37. 上記第一面にレジストを適用する上記段階がレジストのシートを上配第一面に積層して、これにより上記シートのレジストが上記1つ又はそれ以上のアパーチェアを充端するようにすることにより実行されることを更に特徴とする請求項35に記載の方法。

38. 予め形成された運電リードをその上に載せているシート状態電体業子を製造する方法において、上記業子の携電体層に上記シート状業子の平面から強直に 外れて突出している特徴を配設する段階、上記読電体層の上に運電材料を沈着して、これにより上記運電材料が上記突出特徴を接切って延設しているリードを形成する段階、及び次に上記突出特徴を構成する上記読電体層の部分を除去し、これにより上記の予め形成されたリードを上記シート状業子の平面から外れて突出して曲げて形成する段階を特徴とする方法。

39、半導体チップアセンブリであって、

(a) 互いに反対の方向を向いた前面及び背面、上記前面と背面の間を延設しているエッジ及び上記前面の上の接点を有する半導体チップを含む型式の半導体チップアセンブリにおいて、

(i) 上記チップの下にある全体的にシート状の裏打ち素子であって、上記チップに向いている上面及び上記チップから離れるように向いている底面を有し、上記チップ及び端子に整合している中心領域を有し、上記端子の少なくとも幾つかが上記中心領域の中に配置されているシート状裏打ち素子、及び

(c) 上記チップの前面上の上記接点と上記墓打ち業子の底面上の上記海子を相 互接続する運電リードであって、上記エッジに沿って延長しており、上記墓打ち 業子及びリードが上記裏打ち業子上 上記海子が上記チップに対して可動となる ように柔軟性である運電リード

を特徴とする半導体チップアセンブリ。

31. 各上記リードが上記チップの上記前面に平行な方向に弯曲していることを 更に特徴とする請求項29又は30に記載のチップフセンブリ。

32. 各上記リードが上記チップの上記前面に垂直な方向に弯曲していることを 要に特徴とする建模項29又は30に記載のチップアセンブリ

33. 上記端子が上記チップの上記前面の上に載っている上記挿人物の領域にわたって実質的に均一に分布していることを更に特徴とする請求項29又は30又は31 又は32に記載のチップアセンブリ。

34. 上記挿入物に向いている基版及び複数の接続パッドであって、上記挿入物 上の上記端子に対向するように上記端子のパターンに対応するパターンに配置されている複数の接続パッド及び上記基板上の上記パッドを上記挿入物上の上記端 子に結合するための手段を更に特徴とする請求項33又は33に記載のチップアセンブリ。

35. 上記端子を上記基板の上記ペッドに接続するための上記手段が各上記端子 と上記基板の関連の接触ペッドとの間に配置されている導電ポンディング材料の かたまりを含むことを特徴とする雑求項34に記載のチップアセンブリ。

36. 半導体接続部品を製造する方法において、

(a) 第一及び第二面及び上記面の間に延設している1つ又はそれ以上のアパーチェアを有するシート状状質体素子を提供する段階。

(b) 導電シートを上記素子の上記第二面に積層し、これにより上記シートの第 一面が上記素子の上記第二面に対向し且つ上記シートが上記1つ又はそれ以上の アパーチュアの上に載るようにする段降、

(c) 上記素子から離れるように向いている上記シートの第二面の上にレジスト パターンを形成し、上記レジストパターンが上記1つ又はそれ以上のアパーチュ アに少なくとも部分的に整合しているリード領域及び上記リード領域に連続して いるが上記1つ又はそれ以上のアパーチェアとは整合していない端子領域を含む 段階。

(d) 上記1つ又はそれ以上のアパーチュアにおける上記薄電シートの第一面に レジストを適用する段階、

(e) 上記導電シートをエッチング液と接触せしめて、これにより上記エッチン

40. 上記チップの1つのエッジに沿って上方に延設している少なくとも1つの 全体的にシート状の柔軟性のフラップであって、各上記リードが1つの上記フラ ップに沿って伸びているフラップ部分を含んでいるシート状柔軟性フラップを更 に特性とする譲攻項39に記載のチップアセンブリ。

41. 上記チップ上の上記接点が上記チップの1つの上記エッジに隣接して延設 している少なくとも1つの延長列を含んでおり且つ各上記フラップが1つの上記 列の近辺に延設していることを更に特徴とする請求項40に記載のチップアセンブ

42. 各上紀フラップが導電層及び上記導電層と上記リードの上記フラップ部分 との間に配置されている誘電体層を含むことを更に特徴とする請求項41に記載の チップアセンブリ。

43. 上記裏打ち架子が導電層及び誘電体層を含み、各上記リードが新かるリードのフラップ部分と上記憶子の1つの間に上記裏打ち業子に沿って延設している 裏打ち業子部分を含み、上記裏打ち業子の上記読電体層が上記裏打ち業子の導電 層と上記リードの上記裏打ち業子部分との間に配置されていることを更に特徴と する請求項42に記載のチップアセンブリ。

44. 各々が上記チップのエッジに沿って配置されている少なくとも 1 つの実質 的に便質の支持素子を更に特徴とする請求項40、又は41、又は42又は43に記載の チップアセンブリ。

45. 上記少なくとも1つのフラップが慎敵のフラップを含んでおり且つ上配少なくとも1つの支持素子が慎敵の支持素子を含んでおり、上配複数の支持素子が 互いに接続されており且つ上記チップを包囲する箱を共同して西成していること を更に特徴とする緯求項51に記載のチップアセンブリ。

46. 上記チップの下の上記支持素子の間に延設している全体的に平面の床素子であって、上記床素子が上記箱の床を画成し且つ上記支持素子が上記箱の壁を構成するように上記支持素子に接続されており、上記チップが上記箱内に配置されており、上記裏打ち素子及びフラップが上記箱の外側に配置されている全体的に平面の床素子を更に特徴とする緯球項45に記載のチップアセンブリ。

47. 上記裏打ち素子に向いている上面及び上記上面に配置されている複数の接

旅パッドを有する基板であって、上記裏打ち素子上の上記端子及び上記上面上の 上記接続パッドが1つの上記端子が上記接続パッドの各々の1つと整合されるように対応のパターンで配置されており、上記アセンブリが上記基板上の上記接続パッドを上記裏打ち素子上の上記端子に接続するための手段を更に含んでいる基板を更に特徴とする請求項39に記載のチップアセンブリ。

48. 上記チップの前面の上に載っている挿入物であって、上記チップにあるい は上記裏打ち素子上の上記婚子に電気的に接続されている嫡子をその上に育する 挿入物を更に特徴とする様求項39に記載のチップアセンブリ。

49. 請求項48に記載されている複数のチップアセンプリを含む回路アセンプリにおいて、上記チップアセンブリが上部及び底部を有する積み重ね体に構成されており、これにより上記チップアセンブリが上記積み重ね体の底に上記チップアセンブリの底の「つと1つ又はそれ以上の非底チップアセンブリを含み、各上記非底チップアセンブリが上記チップアセンブリの直接開接した1つの上に互いに載っており、各々の新かる非底チップアセンブリの直接開接した1つの挿入物に向いており、各上記非底チップアセンブリの事打ち素子の上における端子の少なくとも幾つかが直接開接しているチップアセンブリの挿入物の上の端子に接続されており、これにより上記チップアセンブリのチップが互いに電気的に接続されていることを特徴とする回路アセンブリ

(a) 複数の端子をその上に有する柔軟性シート状裏打ち素子を全た形式の部品において.

50. 半導体チップを取り付けるための部品であって、

(i) 上記裏打ち素子から上方い突出している少なくとも1つの実質的に硬質の 支持素子であって、上記裏打ち素子から離れた上部エッジを有する少なくとも1 つの実質的に硬質の支持素子、

及び

(c) 上紀端子に接続されており且つ上記支持素子の少なくとも1つに沿って上方に延設している複数のリード

を特徴とする部品。

51. 上記少なくとも1つの支持素子が上部及び底部を有する箱を画成している

ップ部分が上記チップの前面上の1列の接点の近辺まで延設するように各上記フラップを配置する段階を含み且つ上記接続段階が更に、各上記列の接点を上記リードの職接フラップ部分にワイヤボンディングする段階を含み、上記ワイヤボンディング段階が上記少なくとも1つのフラップを配置する上記段階の後に上記リードの上記フラップ部分の上記チップ上の上記接点に対する相対的な実際の位置を検出する段階及び上記の検出された相対的位置に従って上記ワイヤボンディング段階を制御する段階を合むことを更に特徴とする環境項57に記載の方法。

59、上記裏打ち素子を配置する上記段階が上記チップの上記前面が上記裏打ち素子から離れるように向いており且つ上記チップの上記存面が上記裏打ち素子に向いて対向するように上記チップを上記裏打ち素子から上方に突出している複数の登を組み込んでいる箱内に配置する段階を含み、上記箱が上記型に沿って上記裏打ち素子から上方に延及している複数の上記フラップを有しており、これにより上記フラップが上記チップが上記箱の中に配置された時に上記チップのエッジに沿って配置されるようにしていることを更に特徴とする請求項57に記載の方法。

60. 上記端子と上記チップの上記底面との間にしなやかな層を配設する段階、 及び複数の上記端子を複数の試験ヒンに同時に係合せしめて、これにより上記試 酸ヒンが上記端子と電気的接触をなすように構成することにより上記アセンブリ を電気的に試験し、これにより上記しなやかな層が上記係合段階において圧縮さ れるようにすることを更に特徴とする縁求項56に記載の方法。 複数の壁を含んでおり、上記運打ち素子が上記箱の底部に隣接して配置されており、上記リードが上記箱の上部に向かって上方に延設しており、上記箱が上部で開口しており、これにより半導体チップが上記箱の中に挿入され得るようにしていることを更に特徴とする確求項50に記載の部品。

52. 上記壁に沿って上記裏打ち票子から上方に延設している複数の全体的にシート状のフラップであって、上記リードが上記フラップに沿って延設している複数の全体的にシート状のフラップを更に特徴とする韓求項SIに記載の部品。

53. 上記支持素子の間に延設している床素子であって、上記裏打ち素子が上記 床素子の下に配置されている床素子を更に特徴とする腺水項52に記載の部品。

54. 各上記フラップの中に且つ上記裏打ち素子の中に組み込まれている厚電層 を更に特徴とする請求項53に記載の部品。

55. 上記裏打ち素子の上に置かれているしなやかな層を更に含む緑求項51又は 52又は53又は54に記載の部品。

56、半導体チップアセンブリの製造方法であって、

(4) 全体的にシート状の柔軟性の裏打ち素子を配置して、これにより上配裏打ち素子の上面が上記チップの背面に向かって対向し且つ上記裏打ち素子の中心領域における嫡子が上記チップと整合するようにする段階を含む型式の方法において、

(b) 上記裏打ち素子上の上記端子を上記存面及び上記裏打ち素子から離れるように上記チップの前面上の接点に、上記接点と上記端子の間に導電リードを接続して、これにより上記導電リードが上記チップのエッジに沿って延設するように 構成することにより接続する段階 を特徴とする方法。

57. 上記接続段階が上記半導体チップの少なくとも1つのエッジに沿って少なくとも1つの全体的にシート状のフラップを配置し、これにより各上記の全体的にシート状のフラップの上に延設している上記リードのフラップ部分が上記裏打ち素子から上記チップの上記前面に向かって延設するように構成する段階を含むことを更に特徴とする請求項58に記載の方法。

58. 上記フラップを配置する上記段階がその上に配置されているリードのフラ

#### 明福書

### <u>半導体チップアセンブリ、半導体チップアセンブリの製造方法及び</u> 半導体チップアセンブリの原品

## 技術的分野

本発明は電子的実验技術に関し、より詳細には半導体チップを組み込んでいる アセンブリに関し且つ斯かるアセンブリを製造するのに有用な方法及び部品に関 する。

#### 技術的分野

現在の電子デバイスは、連常多数の電子素子を組み込んでいる「集積回路」と呼ばれている半導体チップを利用している。これらのチップはこれらのチップを物理的に支持し且つ各チップを回路の他の素子と電気的に相互接続する基版上に固定されている。基版は1つのチップを保持するのに用いられる個別チップパッケージの一部とすることができ且つ外部回路素子への相互接続のための端子を取り付けることができる。所かる基板は外部回路基板又はシャーシに固定することができる。あるいは、いわゆる「ハイブリッド回路」においては、1つ又はそれ以上のチップがこれらのチップと基板に固定されている他方の回路素子を相互接続するように構成されている回路パネルを形成している基板に直接固定されている。どちらの場合も、チップは基板上に確実に保持されなければならず且つ基板に対する信頼性の高い電子相互接続を提供しなければならない。チップ自体とその支持基板との間の相互接続は、通常「第2レベル」相互接続と呼ばれる基板と回路のより大きな素子との間の相互接続と区別して、通常「第1レベル」アセンブリ即ちチップ相互接続と呼ばれる。

チップと基板の間に第1レベル接続を提供するのに利用される構造体はチップに対する所要電気相互接続の全てを許容しなければならない。通常「入力ー出力」即ち「1/〇」接続と呼ばれる外部回路素子に対する接続の数は、チップの構造及び機能によって決定される。多数の機能を実行できる改良されたチップはかなりの数の1/〇接続を必要とし得る。

チップ及び基板アセンブリの寸法は主要な問題である。 各新かるアセンブリの 寸法は電子デバイス全体の寸法に影響する。チップ間の距離がより小さなよりコ ンパクトなアセンブリは、より小さな信号伝送遅延を与え、従ってデバイスのよ り渡い作動を可能にする。

チップを基板に接続している第1レベルの相互接続構造体は一般的に、デバイス内の温度が作動中に変化するために、熱サイクルによって生じるかなりの受を被る。チップ内で消費される電力はチップ及び基版を加熱する傾向があるため、チップ及び基板の温度はデバイスがオンになる毎に上昇し且つデバイスがオフになる毎に下降する。チップ及び基板は一般的に異なった熱態强係数を有する異なった材質から形成されているため、チップ及び基板は一般的に異なった量だけ影優し且つ収縮する。これによりチップ上の電気接点はチップ及び基板の温度が変化する時に基板上の電気接点に対して相対的に移動する。この相対的移動によりチップと基板の間の電気的相互接続が変形し、これらの電気的相互接続を機械的応力の下に置く。これらの応力はデバイスの反復された作動により反復的に適用され、電気的相互接続の破壊をもたらし得る。電力が初めにチップに適用された時にはチップの温度は基板の温度よりも急速に上昇し得るため、熱サイクル応力はチップ及び基板が同様の熱態張係数を有する同様の材質から形成されている場合でも生じ得る。

チップ及び基板アセンブリのコストも主要な問題である。これら全ての問題が一緒になると、手におえない技術的な課題をもたらす。主要な相互技績構造体及びこれらの問題に対処するための方法を提供するためにこれまで種々の試みがなされてきたが、これらの試みのどれもどの点においても真に満足するものではなかった。現在、最も広く利用されている主要な相互接続方法はワイヤボンディング、テープ自動化ポンディング即ち「TAB」及びフリップチップボンディングである。

ワイヤボンディングでは、基板はリング上パターンに配置された複数の電導接 触パッド又はランドを有する上面を有している。チップはリング状パターンの中 心の基板の上面に固定されているため、チップは基板上の接触パッドに包囲され ている。チップは面を上にした配置で取り付けられており、チップの裏の固は基 板の上面と対向しており且つチップの前面は上方を向いて基板とは離れているた め、前面上の電気接点は露出している。チップの前面上の接点と基板の上面上の

センブリが供給される。接触パッドによって占められる基板の面積はチップ自体の面積と略同じ寸法である。更に、フリップチップボンディング技術はチップの間辺の接点に限定されない。むしろ、チップ上の接点はチップの前面のほぼ全体を置ういわゆる「エリヤアレイ」に配置され得る。従ってフリップチップボンディングは多数の「/O接点を有するチップに用いるのによく適している。しかしながら、フリップチップボンディングによって製造されたアセンブリは熱応力にかなり弱い。はんだ相互接続は比較的非柔軟性であり、チップと基板の差異的な散視の際に非常に高い応力を受け易い。これらの問題は特に比較的大きなチャブに顕著である。更に、チップを基板に取り付ける前にエリヤアレイの接点を有するチップを試験及び作動又は「焼き付け」するのが困難である。更に、フリップチップボンディングは一般的に、はんだのかたまりに適切な空間を与えるためにチップ上の接点をエリヤアレイに配置することを必要とする。フリップチップボンディングは一般的にもともとワイヤボンディング又はテープ自動化ボンディングに対して設計され且つチップの周辺上に密接に趣間された接点の列を有するチップには週用することができない。

#### 発明の要約

本発明の1つの特徴によって半導体チップアセンブリが提供される。本発明のこの特徴によるアセンブリは過常、複数の面を有し且つ上記面の少なくとも1つの上に接点を有する半導体チップを含んでいる。このアセンブリは更に、その上に端子を有するシート状の、柔軟性であることが好ましい素子を含んでおり、これらの端子はチップ上の接点と電気的に接続されている。本発明のこの特徴によるアセンブリは、このシート状素子と上記端子の少なくとも幾つかが上記チップの1つの面の上に置かれ、上記端子は上記チップに対して可動であり且つこれらの端子のチップ方向への変位を可能にするが斯かる変位に対向するための弾性手段が促設されていることを特徴とする。上記端子と上記チップとの間にはしなやかな層が配置されていることが最も好ましいが、これは上記端子の上記チップの方向への移動の際に上記のしなやかな層が圧縮されるようにするためである。

このしなやかな層はシート状素子の中に組み込むかあるいはシート状素子とは 別に形成することができる。 投点は過常チップの約面又は上面に配置されている。 接触パッドとの間には違いワイヤが接続されている。これらのワイヤはチップから 番板上の周囲接触パッドに向かって外方に延設している。ワイヤ結合されたアセンブリでは、チップ、ワイヤ及び番板の接触パッドによって占められる基板の面積はチップ自体の裏面積よりもかなり大きい。

テープ自動化ポンディングにおいて、ポリマーテープにテープの第1面上に運 体を形成する金属材質の薄層が配設される。これらの導体は全体的にリング状の パターンに構成されており且つ全体的に半径方向に向ってリング状パターンの中 心から離れるように延設している。チップは固を下に向けた構成でテープの上に 置かれており、チップの前面上の接点はテープの第1面上の基体と対向している。 チップ上の接点はテープ上の導体に結合されている。一般的に、多数の導体のパ ターンがテープの長さ部分に沿って配置されており、1つのチップがこれらの個 別パターンの各々に結合されているため、これらのチップは一旦テープに結合さ れると、テープを進行させることにより連続ワークステーションを通して進める ことができる。各チップが1つのパターンを構成している金属導体に結合された 後、チップ及びパターンのすぐ調接の部分は封入され、金属導体の最外部は付加 リードに且つ個限基板に固定される。テープ自動化ポンディングによりアセンブ りには熱応力に対する良好な抵抗が与えられるが、これはテープ妻面上の薄い金 属リードがかなり柔軟であり、チップの膨張の際に、リードとチップ上の接点と の接合に有意な応力を探すことなくたやすく曲がるためである。しかしながら、 テープ自動化ポンディングに利用されているリードはチップから外方に半径方向 の「麻型」パターンに延設しているため、アセンブリはチップ自体よりもかなり 大きくなる。

フリーチップボンディングでは、チップの前面上の接点にはんだのかたまりが 配設される。基板はチップ上の接点の配列に対応する配列に配置された接触パッ ドを有している。はんだのかたまりを有するチップは、その前面が基板の上面に 向いて、チップ上の各接点及びはんだのかたまりが基板の通切な接触パッド上に 配置されるように逆さにされる。次にアセンブリは、はんだを溶かしてチップ上 の各接点を基板の対向する接触パッドに結合するべく加熱される。フリップチッ プ構成は風型パターンに配置されたリードを必要としないため、コンパクトなア

シート状素子及び嫡子はチップの上記前面の上に置かれ得る。あるいは、シート 状素子及び上記嫡子は上記チップの背面又は底面の上に置かれ得る。シート状素 子の上の嫡子ははんだポンディングによるのと同じようにして基板上の接触パット ドに接続することができる。嫡子が、従って基板上の接触パットがチップ 前面 又は背面の上に置かれるため、アセンブリはコンパクトである。嫡子がチップに 対して平行な方向にチップに対して移動する能力によりチップと基板の差異的な 鉄版係が傾信される。

端子のチップの面に向かう運動を蓄積する能力により試験装置による端子の一 時的な係合が非常に容易になり且つアセンブリが基板に取り付けられる前にアセ ンブリの試験及び「焼付」が容易になる。本発明の更なる特徴によると、しなや かな層は穴が散在しているしなやかな材質のかたまりを含んでいる。各々の新か るかたまりはこれらの端子の1つと整合しているのが図ましい。

本発明の更なる特徴により、その上に端子を有する柔軟性のシート状素子を半導体チップに組み立てる段階及び上記シート状素子の上の端子を上記チップ上の接点と接続する段階を含む半導体チップアセンブリを製造する方法が提供される。本発明のこの特徴による方法は、上記シート状素子上の上記端子がチップの表面の上に置かれるように上記組立段階が行われること及び上記チップと上記端子の間にしなやかな層が促置されることを特徴とすることが望ましい。これらの方法は更に、複数の試験プローブと上記端子との間に一時的な電気接点を確立し且つ上記一時的電気接点を利用して上記チップを始動せしめることによりチップを試験する段階を特徴とすることが最も好ましい。このしなやかな層によって、一時的電気接点を確立する段階の間、上記中心場子の少なくとも幾つかの上記チップの方向への変位が可能になる。一時的電気接点を確立する段階は、複数の端子と試験つかみ具に固定的に接続されている複数の試験プローブとの間に一時的接点を同時に確立する段階を含むのが好ましい。

本発明の更なる特徴によると、その上に過子を有する柔軟性のシート状業子を 含む半導体チップに組み立てるための部品であって、上記増子の下に置かれるし なやかな層を特徴とする部品が提供される。このしなやかな層は、低弾性率の材 質のかたまり及びこの低弾性率の材質のかたまりが散在している穴を含んでおり、 この低弾性率の体質のかたまりが上記哨子と整合しており、上記しなやかな層の ったが上記消子と整合していないことが好ましい。

本発明の更なも特徴によるチップアセンブリは前面を有する半導体チップであって、この前面上に複数の接点がパターン状に配置されている半導体チップを含んでいる。前面上の接点のパターンは、前面上の「接点パターン領域」と本明暗書で呼ばれる領域を包囲している。本発明のこの特徴によるチップアセンブリはまた、チップの前面の上に置かれる本明細書で「挿入物」と呼ばれるシート状態電体素子を含んでいる。この挿入物はチップの方向に向いている第1面及びチップから向いている第2面を有している。挿入物の領域はチップの接点パターン領域の上に置かれている。この挿入物は第1面から第2面にその中を延設しているアパーチュアを有している。この挿入物はまた、挿入物の第2面上にパターン状に配置されている複数の電導端子を有している。これらの端子の少なくとも幾つか、及び好ましくはこれらの端子の大部分又は全てはチップ上の接点パターン領域の上に置かれている挿入物の領域内に配置されている。各々の新かる端子はチップ上の1つの接点と関連している。

このアセンブリはまた、柔軟性の運電リードを含んでいる。これらのリードは 挿入物の中のアパーチェアを遇って延設するのが好ましい。各所かるリードはチ ップの関連の接点に接続されている接触端及び挿入物の第2面上の関連の端子に 接続されている接触端を有している。これらのリード及び挿入物は、これらのリードの接触端が少なくとも構成分の差異的な無影優を補償するのに必要な程度だ けこれらの端子に対して相対的に可動となるように構成され配置されている。こ れらのリードは新かる移動を可能にするように柔軟性であることが望ましい。挿 入物自体は所かる移動を容易にするべく柔軟性であることが最も好ましい。

本発明のこの特徴によるアセンブリは必要に応じて上記に論じられたようにしなやかな層を含み得る。

これらのチップ、挿入物、端子及びリードを組み込んでいるアセンブリは挿入 物の第2面に向けられている上面を有する基板を含むより大きなアセンブリに組 み込むことができる。

本発明のこの特徴による好ましいチップアセンブリはコンパクトであり、多数

の1つに接続されている接触端を有している。各周辺接触リードは周辺接点の1つから内方に挿入物の上の中心端子の1つに向かって送設している。これらの周辺接触リード及び好ましくは挿入物も、これらの中心端子が差異的な熱膨張によって生じる運動を許容するべく周辺接点に対して可動となるように少なくとも部分的に柔軟性となっている。ここで再び、アセンブリは上記に論じられたしなやかな層を必要に応じて含み得る。周辺接触リードは曲がり部分を含むことが望ましい。

これらの周辺接触リード及び中心端子によって、挿入物の上の端子がチップ上の周辺接点と境を接している領域の内側に配置されている「閉じた原型」の構成が与えられる。通常、チップ上の周辺接点はチップの各エッジに沿って1つ又は2つの列に全体的に矩形のパターンに配置されているため、チップ上の接点は互いに接近している。対照的に、挿入物の上の端子は挿入物の第2面の上に実質的に均等に配置され得る。中心端子はいわゆる「エリヤアレイ」に配置され得る。従って、隣接端子間の距離はチップ上の隣接接点間の距離よりも実質的に大きくなり得る。挿入物上の隣接端子間の距離ははんだボンディング及び隣接結合間のかなりの距離を必要とする同様のプロセスを許容するのに十分大きくなり得る。

これらの周辺接触リードの機つか又は全てはチップの周辺接点を越えて外方に 突き出ている外方延長部を有し得る。アセンブリはこれらの外方延長部を保持するための固定手段を含み得る。例えば、1つ又はそれ以上の固定素子を周辺接触 の外方に配置することができ、各々の斯かる固定素子を周辺接触リードの上の複数の外方延長部に物理的に接続することができる。各々の斯かる固定素子は各対の平行エッジが各々の斯かる固定素子と挿入物との間の延長スロットを画成するように挿入物のエッジの1つに全体的に平行に延設している内向エッジを育するように挿入物のエッジの1つに全体的に平行に延設している内向エッジを育する はでは対すの全体的に平面のストリップであり得、各周辺接触リードはこれらの スロットの1つを横切って延数し得る。この構成によると、チップの周辺接点は 固定素子と挿入物の間のスロットと整合するように配置し得る。この固定素子は、例えば固定素子と挿入物の間をチップ前面の周辺の囲りの瞬間された位置で 延数しているブリッジ素子によって挿入物に物理的に接続し得る。これらの固定 素子、ブリッジ素子及び挿入物は1つのシート状ユニットとして互いに一体的に の入力/出力接続体を有するチップに利用し得る。挿入物の上の端子、及び基板 上の対応する接触パッドは、チップ自体の上の接点パターン領域と実質的に同じ 寸法の領域に配置されることが領ましい。

これらの柔軟性のリードは、挿人物の上の端子と一体的に形成され得るか、あるいは別に細いワイヤに形成され得る。これらのリードは柔軟性を増すために曲げられるのが望ましい。 挿人物は、ポリィミド等の高分子材料、フルエロポリマ、熱可塑性ポリマあるいはエラストマから成る薄い柔軟性シートであることが望ましい。この構成によると、挿人物の曲がりによりリードの接触端の端子に対する相対的な移動が容易になり、斯くしてアセンブリの熱サイクルに耐える能力に寄与する。アセンブリはまた、低弾性率を有するしなやかな狭電針人割、例えばエラストマ針入剤を柔軟性リードを全体的にあるいは部分的に覆うように含み得る。この針人利は層の形で提供され、針入利層の穴が挿入物の第2面上の端子と整合するようにし得る。端子と基板の接触パッドの間の結合はこれらの穴を通して延設する。この針入利は取扱い及びサービスの間比較的繊細なリードを保護するが、熱膨張の間のリードの曲がりあるいはチップと基板の相対的運動のリードによる吸収を妨げない。

本発明の更に別の特徴によるチップアセンブリは中心領域及びこの中心領域を包囲する周辺領域を含む前面を有するチップを組み込んでおり、このチップは前面の周辺領域の配置されている複数の周辺接点を有している。このアセンブリは更に、チップ前面の中心領域の上に置かれているシート状態電体挿入物を含むことが好ましい。挿入物がチップに向って下方に向いている第1面及びチップから離れるように上方を向いている第2面を有している。挿入物はまた、周辺接点の内方に配置されているエッジを有している。例えば、挿入物はチップ前面の中心部分のみの上に置かれ得る。複数の中心部子がこの挿入物の上に配置されており且つチップ前面の中心領域の上に置かれている。アセンブリはまた、チップ上の周辺接点の少なくとも幾つかを挿入物の上の中心端子の少なくとも幾つかと接続している複数の周辺接触リードを含むことが好ましい。各々の新かる周辺接触リードは斯くして挿入物の上に置かれ且つこれらの中心端子の1つに接続されている中心端末及び挿入物のエッジの1つを越えて外方に変き出ており且つ周辺接点

形成し得る。これらの固定素子によって製造作業の間及びサービスの時に周辺接触リードに対する物理的強化が与えられる。本明知書で「外側」端子と呼ばれる付加的な端子は固定素子の上に配置することができ、これらのスロットを機断して延設している外側端子リードによってチップ上の周辺接点の幾つかに接続することができ、外側端子リードの内向端は、スロット及び挿入物が協力して外側端子リードに対しても補強を与えるように挿入物に固定されている。

これらのアセンブリは挿入物がチップ前面の中心領域の上に置かれるようにシート状態電挿入物をチップに組み立てる段階を含む方法によって製造することができ、挿入物の外向エッジはチップ上の周辺接点の内方に配置されている。誘電体挿入物がチップ上に配置されると、挿入物の第1面はチップに向かって下方に向いており且つ挿入物の第2面はチップから離れるように上方に向いており、挿入物上の複数の中心幅子はチップ前面の中心領域の上に置かれる。この方法は更に、チップの周辺接点の少なくとも幾つかと挿入物の上の中心端子の少なくとも幾つかの間を複数の周辺接触リードで接続する段階を含んでいるため、各々の新かる周辺接触リードはチップ上の周辺接点の1つから挿入物の上の中心端子の1つに向かって内方に延設する。この方法は更に、挿入物及びチップに組み立てられる複数の接触パッドを有する基板を組み立て且つ挿入物上の中心端子の各々を基板上の接触パッドの1つと接続する段階を含み得る。

押入物は押入物がチップに組み立てられる前に予め製造されたリードをその上に固定し且つ中心増子に接続せしめることができる。この場合、予め製造された接触リードは押入物がチップに組み立てられる時にチップ上に配置される。斯かる予め製造された接触リードは熱圧増ポンディング又は同様のプロセスによってチップの接点に電気的に接続され得る。あるいは、周辺接触リードは、細いワイヤが供給されて接点と増子を接続するリードに形成されるワイヤボンディング段階と同じように、押入物がチップに適用された後形成することができる。固定素子はチップアセンブリに含及して上記で論じられたように配設され、そして固定素子は押入物がチップ上に置かれる前に押入物に接続されることが好ましい。この場合、固定素子は押入物をチップ上に配置する段階の間予り製造されたリードを支持し得る。

本発明の更に別の特徴による半部体チップアセンブリは互いに反対に向いてい る前面と背面を有し、エッジがこれらの面の間を延設している半導体チップを含 んでおり、このチップは前面の上に接点を有している。このアセンブリは更に、 本明細書でチップの下に置かれる「裏打ち素子」と呼ばれる全体的にシート状の 煮子を含んでおり、この裏打ち煮子はチップに向いている上面とチップから離れ るように向いている底面を有している。富打ち素子の中心領域はチップと整合し ている。裏打ち素子には端子が配設されている。裏打ち素子の上の端子の少なく とも幾つか、そして好ましくは全ては中心領域に配置されているため、これらの **猫子はチップの底面の下に置かれる。本発明のこの特徴によるアセンブリは更に、** チップ前面上の接点と裏打ち素子上の端子を相互接続している導電リードを含ん でおり、これらのリードはチップのエッジに沿って延設している。裏打ち素子上 の端子がチップに対して可動となるために裏打ち素子とリードは柔軟性であるこ とが好ましい。斯くして、これらの端子はチップの上面及び底面の平面に対しで 平行な方向にチップの前面上の接点に対して可動であることが望ましい。これら の裏打ち葉子及びリードにより、背面のチップに対する接続が与えられるため、 チップは基版上に耐を上にした配置状態で固定することができる。しかしながら、 室打ち素子上の端子が中心領域においてチップ自体と整合して配置されているた. め、基板に対する接続はチップの下の領域においてなされ得る。従って、アセン プリはチップ自体よりもかなり大きくなる必要がない。チップと裏打ち常子上の **嫡子の間の相対的運動を許容する能力によって、アセンブリはチップと基版の間** の差異的な熱膨張を許容することができる。裏打ち業子上の端子はまた、上記に 論じられたようにチップの底面に向かう方向にチップに対して相対的に可動であ ることが望ましく、アセンブリは底面に向かう端子の運動を許容するが斯かる運 動に抵抗するための弾性手段を含み得る。例えば、アセンブリはチップの背面と 端子の間に配置されたしなやかな材質の層を組み込み得る。

アセンブリは裏打ち素子に接続されている少なくとも1つの全体的にシート状のフラップを含むのが最も望ましい。各々の斯かるフラップはチップの前面に向かって且つ裏打ち素子から離れるようにチップの1つのエッジに沿って上方に延設している。上記のリードの各々はこれらのフラップの1つに沿って延設してい

触パッドの間に配置されている電導結合材料によってなされ得る。

本発明の更なる特位によると、複数のチップアセンブリであって、各々が上記に論じられたような挿入物及び裏打ち素子を含む複数のチップアセンブリを含む回路アセンブリが提供される。本発明のこの特徴によると、チップアセンブリは1つが他方の上に乗っている積み重ねの状態に構成することができ、これにより最底チップアセンブリ以外の各チップアセンブリが他のすぐ下に譲接するチップアセンブリの上に載るようにしている。各々の斯かる上に乗っているチップアセンブリの裏打ち素子の底面はすぐ下の誤接チップアセンブリの裏打ち素子の底面はすぐ下の誤接のチップアセンブリの挿入物の第2面に対向している。各々の斯かる上に乗っているチップアセンブリの挿入物の第2の中の暗端子の少なくとも幾つかはすぐ下の誤接のチップアセンブリの挿入物の上の中心端子に接続されているため、種々のチップアセンブリのチップは互いに電気的に接続されている

本発明の更なる特徴、特性及び利点は添付の図面に関連して行われる以下に記載の好ましい実施例の詳細な説明からよりたやすく明白となろう。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の1つの実施例に新かるチップアセンブリの斜視線図である。 第2回は第1回における線2-2に沿って取られた部分断面図である。

第3図は第2図に示されている領域の拡大部分図である。

第4図は、第1図のアセンブリにおける特定の部品の空間関係を示すレイアウト図である。

第5 A 図及び5 B 図は、第1 図のアセンブリに利用されている部品の製造における特定の作業を示す部分斜視線図である。

類6回、7図及び8図の各々は、第1図のアセンブリの製造のプロセスにおける特定の作業を示す部分斜視線図である。

第9回は、本発明の更なる実施例に係る成分及びプロセス段階を示す第7回に 類似の部分斜視線図である。

第10A図乃至11日図の各々は、本発明に係る更なる部品製造プロセスにおける 段階を示す部分解視線図である。

第11回は本発明の1つの実施例に組み込まれている半導体チップの平面線図で

るフラップ部分を含むことが望ましい。これらのフラップは裏打ち素子と一体的 に形成し得る。これらのフラップ及び裏打ち素子は両方共、リードに制御された インピーダンスを与えるべく事電層及びこれらの事電層とこれらのリードとの間 に配置されている誘電体層を含むのが望ましい。 斯かる種類のアセンブリはチップ前面の周辺に隣接した列に配列されている接点を有するチップに使用するのに 特に最適である。 各フラップは接点の少なくとも1つの列の近辺に向かって延設 しているのが望ましい。 各々の斯かるフラップ上のリードのフラップ部分は接点 の領接した列に接続されている。 斯かる接続は例えば、ワイヤボンディング又は リードのフラップ部分とチップ上の接点との間の直接接続によってなされ得る。 しかしながらワイヤボンディングが用いられる場合でも、チップの接点とリード のフラップ部分との間に延設しているワイヤは短い。 斯かる短いワイヤの結合は 容易に適用することができ、比較的低いインダクタンスを有することができる。

このチップアセンブリはこれらのフラップとチップのエッジとの間に配置されている1つ又はそれ以上の支持素子を含むことが最も好ましい。これらの支持素子は互いに協力してチップを包囲しているリング又は箱を構成し得る。この籍はまた弁団と裏打ち素子の間にチップの骨面の下に配置されている床素子を組み込み得る。アセンブリがチップ背面の下に置かれている床業子を含む場合、しなやかな層は床素子と塩子との間に、例えば床素子と裏打ち素子の間に配置し得る。これらの構成によって、フラップの機械的支持及び相互接続の保護が与えられる。アセンブリを封入することにより更なる保護が与えられ得る。

本発明の更なる特徴により、裏打ち素子、リード及び支持素子のサブアセンブリを組み込んでいる成分が提供される。これらの成分は箱を画成する支持素子を含んでおり、且つ箱の両側に沿って上方に延設している裏打ち素子に一体のフラップを含んでいることが好ましい。これらのフラップに沿って延設している媒体は箱の壁の上エッジに隣接して予め配置される。アセンブリの製造において、チップは箱の中に配置され且つこれらの導体はチップの端子に整合され得る。

上記に論じられたアセンブリは接触パッドを有する基板と共により大きなアセンブリに組み込むことができ、この基板の接触パッドは裏打ち素子上の端子に整合され且つこれに接続される。斯かる接続は、例えば、これらの端子と基板の接

ある.

第12図は付加的部品に関連してチップを示す第11図に類似の図である。

第13図は第12図に示されている韓部品の韓部分を示す拡大部分一部断面斜視図である。

第14図は、付加的部品及びプロセス装置と共に第13図に示されている雑部品を 示す部分断面図である。

第15回は、本発明の更なる実施例に係るアセンブリ作業を示す部分断面図である。

第16図は、本発明の更なる実施例に係るアセンブリを示す部分一部断面斜視図である。

第17図は第16図のアセンブリを示す平面線図である。

第18図は、本発明の更なる別の実施例に係るアセンブリを示す平面線図である。 第19図は、第16図及び17図に係るアセンブリにおいて用いられる特定の諸部品 を示す部分平面図である。

第20回は、本発明の更なる実施例に係る任意のアセンブリの排部分を示す第16 図に類似の部分斜視図である。

第21団は1つの成分の平面斜地図である。

第22図は、第21図における線22-23に沿って取られた拡大部分筋面図である。

第23回は、第21回乃至22回の諸部品に用いられる更なる部品の斜視線図である。

第24図は、第23図における線24-24に沿って取られた部分断面図である。

第25図は、アセンブリプロセスの中間段階における第21図乃至24図の権部品を 示す斜複編図である。

第26図は、第21図乃至25図の精節品を組み込んでいる最終アセンブリを示す部分一部断面斜視図である。

第27回及び20図は、本発明の付加的実施例に係る増部品を示す部分一部断面斜接図である。

第29図及び30図は、更に別の実施例を示す断面図である。

#### 好ましい実施例の詳細な説明

本発明 1つの実施例に係る各チップアセンブリは上面22を有し且つ上面の上

に配置されている接触パッド24を有する理質基板20を含んでいる。基板20にはまった、接触パッド24の特定のパッドを相互接続している連線26が配設されている。これらの接触パッド24は基板上に固定されている半導体チップ28及び30並びに個別部品32等のデバイスに対する接続パターンに全体的に対応している基板の上面におけるパターン上に配列されている。基板20はまた、ピン34等の外部接続体を有している。これらの導線26はこれらが基板に固定された時にチップ28と30を相互接続するべく且つまたこれらのチップを個別部品32に且つ外部コネクタ34に特定の回路の機能のために通切な様式で接続するべく所望パターンに種々の接触パッド24を相互接続するように配列されている。少しの接触パッド24、導線26及び外部接続体34のみが第1図に示されているだけであるが、基板20は無限の数の接触パッド24、導線26及び外部接続体34を有し得る。通常何百あるいは何千ものこれらの素子が各基版に配設されている。

チップ28は全体的に平面の背面36及び全体的に平面の前面38を有しており、電気的接点40(第2回)が前面38上に配置されている。これらの電気的接点40はチップ28の内部電子部品(図示せず)に電気的に接続されている。チップ28は前面が下に向いている向きで基板20の上に取り付けられており、チップの前面38は基板の面22の上面に向いている。チップと基板の間には柔軟性のシート状態電体挿入物42が配置されている。挿入物42はチップ28に向いている第1の全体的に平面の面44及びチップ28から離れるように反対の方向に向いている第2の全体的に平面の面46を有している。挿入物42は1つ又はそれ以上の層を組み込み得る。超入物は以下に更に論じられるようなしなやかな圧線性の層を含むのが好ましい。挿入物42はその第2面46の上に複数の端子48を有している。各々の新かる端子はチップ28上の接点40の1つに係合しており且つ柔軟性リード50によって所かる接点に接続されている。各端子48はまた基版20の上の1つの接触パッド24に係合しており、各端子はは人だ等の導電結合材料のかたまり52あるいは運電ボリマによって関連の接触パッドに結合されている。断くして、チップ40上の接点はリード50、端子48及びかたまり52を経由して基板上の接触パッド24と相互接続している。

挿入物42はその第1面44からその第2面46に延設しているアパーチェア54を有 している。各アパーチェア28上の1つの接点40と整合している。各塩子48はアパ

第4図から最もよく何るように、チップ28上の接点40(第4図において各々ド ットで記号化されている)はチップ28の前面上でパターン状に配置されている。 接点40はチップ28の前面上の接触パターン領域62を共同で包囲している。接触パ ターン領域の境界は第4図において破線8で示されている。接触パターン領域の 境界は接点40の全てを共同的に封入しているチップの前面に沿った虚線の最短の 組合せとして取り得る。第4回に示されている特定の例において、この境界は全 体的に矩形の形を取る。接点40はチップ28の内部構造によって決定された位置に おいて接触パターン領域62にわたって配置されている。接触パターン領域62は境 界 B に隣接した周辺領域、及び接触パターン領域の幾何学的中心64に隣接した中 心領域を含んでいる。接点40は周辺領域と中心領域の両方に配置されている。還 常、必ずしもそうではないが、接点40は接触パターン領域62の全体にわたって実 質的に等しい間隔で配置されている。第4回において各々Xで配号化されている 第子48は、挿入物42の第2節46上で同様のパターンで配置されている。端子40の 少なくとも幾つかは接触パターン領域62の上にある挿入物面46の領域に配置され ている。 海子64は挿入物の第2面46の上の焔子パターン領域66を包囲している。 端子パターン領域66の境界は、第4回において破壊Tで示されている。この端子 パターン領域の境界は挿入物の第2面上の流子の全てを共同的に囲むであろう虚 線セグメントの最短の組合せとして取られ得る。端子アレイ領域66の幾何学的中 心は接触アレイ領域の幾何学的中心64と一致しているかあるいは近似的に一致し ている。 盗子パターン領域66は接触パターン領域62より実質的に大きくないこと が望ましい。即ち、端子領域の周囲は接触パターン領域62の周囲の約1.2 倍、そ して最も好ましくは約1.0 倍未満である。別の形で述べると、最外端子48は接触 アレイ領域62の境界B内にあるいは近くに置かれているのが望ましい。 端子パタ ーン領域66内に包囲されている全面積は接触パターン領域62内に包囲されている 全面積の約1.4 倍、そして最も望ましくは約1.0 倍未満であるのが望ましい。斯 くして、投点48を縮子40に接続しているリード50は接触パターン領域の機何学的 中心54から離れるようにして「頭型に開く」ようになっていない。通常、チップ と挿人物の表面に平行な方向に特定される接触パターン領域の幾何学的中心64か らの端子48の平均距離は、中心64からのチップ接点40の平均距離の約1.1 倍で、

ーチュア54の1つに脳接して配置されている。各海子に保合しているリード50は関連のアパーチュア54内に配置されており且つチップ上の間違の接点40に接続されている接触端56を有している。各リード50はまた、間違の海子48に接続されている端末58を有している。第2回の構造において、リード50は、各リードの端末50が関連の海子48と併合するように流子48と一体的に形成されている。第2回から最もよく判るように、各リード50はその接触端56とその端末58の間で曲げられている。この曲率は挿入物の面46及び48に対して垂直の方向になっている。アパーチュア54の中には弾性誘電針入剤60が配置されており、これにより針入剤がリード50の接触端56を覆い、従ってこれらのリードと接点40との接合点を覆うようにしている。

各リード50の接触端56は関連の端子48に対して相対的に可動となっている。第 3 図から最もよく判るように、リード50 a の接触端56 a はその通常の変形されて いない位置(実施で示されている)から挿入物42の面44及び46に平行で且つチッ プ28の前面38に平行な方向に変位し得る。例えば、接触端56 a は56 a ' において 破録で示される位置に変位し得る。この変位はリード50の柔軟性によって且つ搏 入物42の座屈及びちりめんじわ(wrinkling) によって可能となる。針入剤60はし なやかであり、リード50の曲がり及び挿入物42の座屈及びちりめんじわに実質的 に抵抗しない。第3回において通常の変位しない位置56aから変位した位置56a に示されている変位によってリード50は圧縮の下に置かれる。即ち、端末56 a は 位置56aから位置56a′に移動する際に関連の端子48に向かって全体的に移動す る。この方向の移動は、特にリード50の座屈によってよく許容される。各リード の接触端はまた他の方向に、例えば、関連の端子48から離れるように位置56gか ら反対方向に且つこれらの方向に対して抵直の方向に、第3度に示されている図 間の平面に且つ平面から出るように移動することもできる。神人物の上に形成さ れている予め製造されたリードは挿入物の面に平行で且つチップの前面の平面に 平行な方向に曲がることができる。これによりリードの柔軟性が増大する。各々 のリードの曲部は挿入物の中のアパーチェアの上に置かれるのが望ましい。斯く して、リードの曲部は挿入物に結合されない。従ってリードのこの部分は挿入物 の変形なしに接点と端子の相対的運動を許容するように曲がることができる。

### 通常約1.0 倍未満である。

第1図乃至第4図の構造に利用されている挿人物及びリードは第5 A図乃至第5 B図に略示されているプロセスによって製造され得る。この手順では、端子48 及びリード50はアパーチュア54の形成の前に従来の印刷回路製造技術によってシート状挿人物の第2面46の上に配置され得る。新くして、これらのリード及び端子は金属がメッキによってアピパターンに折出される加色法によってあるいはシート状挿人物42と金属の金層の両方を含むラミネートから始まって、端子及びリードが研望される領域を除いて金属を除去する減算法によって形成することができ、これにより所定の位置にある端子及びリードを育するシートを生じる(第5 A図)。端子及びリードの形成の後、第1面44から挿入物を通してエッチングすることによりあるいは第1面44の上の透切なスポットに焦点付けされたレーザビーム等の放射エネルギを適用することによりリード50の接触端56と見当するアパーチュア54が形成される(第5 B図)。

挿入物、端子及びリードを組み込んでいる成分を製造する更なる方法が第10A 図乃至第10E図に示されている。この方法では、アパーチュア54は挿入物42の中 に形成されており、アパーチュアの挿入物には挿入物の第 2面46上の接着剤の層 302 が配設されている。頃のシート304 等の単電シートが挿入物の第1面に適用 されており、これによりシート304 は接着剤302 の上に置かれ且つシート304 は アパーチェア54の上に置かれている。シート304 の第1 面306 は挿入物42に向け られており且つ挿入物の第2面46に対向しており、接着制層302 はその間に配置 されている。 第電シートの第2面308 は挿入物から離れるように向けられている。 **季電層304 の第2面308 の上には感光レジスト組成の層310 が通用されている。** レジスト312 がアパーチュア54内の運電層304 の第1面306 を覆うようにするた めにアパーチェア54内には第2レジスト組成312が置かれている。レジスト312 は第10日図に示されているように第2レジスト組成の層を挿入物42の第1面44に 適用することにより適用されるのが望ましい。レジスト組成310 と312 は両方井 いわゆる「ドライレジスト」、即ち、他の構造に積層され得るレジスト組成のフ ィルムとして提供され得る。レジスト組成312 はレジスト組成がアパーチェア54 の中に流れ、これらのアパーチェアをかなり充電するように圧力下で挿入物42の

第:近44に程度される:

第10C図に示されているプロセスの次の段階において、第1レジスト層310 は 選択的に悪化し、仕上げ製品における運営材料の所望パターンと対応するパター ンの硬化レジストを残すべく未硬化部分が除去される。斯かる選択的硬化及びレ ジスト層の除去は公知の写真技術によって連成され得る。 導電層304 の第2 面308 上の残りのレジストパターンは延長されたリード領域314 及びこれらのリード領 域と隣接している端子領域316 を含んでいる。各リード領域314 の少なくとも一 部分は挿人物内のアパーチェア54の1つの上に乗っており、一方嫡子領域316 は これらのアパーチュアの上に載っていない。しつのアパーチェアの上に載ってい る各リード領域314 の部分はアパーチェアよりも小さいため、各リード領域は関 達のアパーチェア54の一部分のみの上にしか載っていない。各リード領域54は、 第10C図に示されているように、アパーチェア54を横切って長さ方向に突き出て いることが望ましい。アパーチュア54内の第2レジスト材312 も硬化することが 望ましい。第2 レジスト材が全体的に硬化することができ、所定のパターン状に 選択的に硬化する必要がないため、この第2レジスト材は熱暴露によりあるいは 他の非選択的硬化法によって硬化し得る種類の材料であり得る。あるいは、第2 レジストは312 は写真的に現化し得る。

第10D図に示されているプロセスの次の段階では、アセンブリは層304 の運電材料を溶かすことのできるエッチング材に投渡され、これによりエッチング材がこの層に接触するようにしている。エッチング手順の間、リード領域314 及び海子領域316 における第1 レジストが運電層304 の第2 面308 を保護する。挿入物42は編子領域316 における眉304 の第1 面306 を保護する。第2 レジスト312 はアパーチュア54の上に乗っていないリード領域314 の部分における第1 面306 を保護する。第2 レジスト312 はアパーチュア54の上に乗っているリード領域314 の部分における第1 面306 を保護する。従ってエッチング利は第1 レジスト層310 のリード部分314 と端子部分316 によって覆われている事電層304 の部分を侵蝕しない。次に第1 レジスト層310 及び第2 レジスト312 はレジストを侵蝕する溶剤に対する暴露等の従来のレジスト分解プロセスによって除去される。これにより事電層304 の未侵蝕部分が挿入物42の第2 面46上にリード50及び端子48として残り、各リード50の接触端55は間

第2面46の平面内に実質的に置かれている。ツール74は、接触環55を下方にその下に置かれているアパーチェア54の中に且つ関連の接点40に向かって変形せしめるために各リードの接触環56に係合するように過む。ツール74は実質的に従来の熱ポンディングツール、熱音波ポンディングツール、超音波ポンディングツール、正線ポンディングツール、あるいはテープ自動化ポンディング又はワイヤポンディングに一般的に用いられる種類のツールであり得る。ツール74を各アパーチェア54の中に進めることにより、リードの接触端はアパーチェア内で処理され、チップ上の接点40に結合される。第7図には1つのツール74しか示されていないが、このポンディング作業は多重作業で行うことができ、リード50の多く又は全ては関連の接点に一度に結合される。

これらの接点及びリードが互いに結合されると、挿入物及びチップは更なるス テーションに進み、そこで針入剤60が各アパーチェア54内に通用される。針入剤 50は、従来の演下装置によって演下され得る。 第8 図において最も良く刻るよう に、針入剤60の各液漬は関連のリードの接触端56を包うが、関連の接点48は覆わ れないで残しておく。この封入剤はリードの比較的敏感な接触第56及び始子40と の比較的敏感な整合点を保護する。一旦封入剤が適用されると、挿入物、リード、 嫡子及びチップのアセンブリは試験ステーションに進む。第8回に示されている ように、チップ28を含んでいるアセンブリが試験される。この試験はチップの遊 子48を通しての外部電子試験デバイス (図示せず) への接続を含み得る。この試 親デバイスはチップを「焼付」且つ潜在的な欠陥は何でも検出するべくかなりの 期間にわたって電力下でチップを作動するように構成され得る。一般的に、多数 の接続を同時にチップに対して確立すべきである。第8図に示すように、これは プローブ76を増子48に適用することにより達成され得る。プローブ76はいわゆる (しなやかでない)プローブであり得る。即ち、プローブは、(第8回に示され るように上方に且つ下方に)チップ28に向かって且つチップ28から離れるような 方向に一致して移動するように構成され得る。これらのプローブ76はプローブの 且いに対する相対的な垂直位置が固定されるように共通の把持具 (図示せず) に 取り付けられる。斯かる型式の「しなやかでない」プローブアレイは、プローブ 間の所要の難間(嫡子48の難間)が比較的小さい場合に特に便利である。しかし

連のアパーチュア54の上に突き出し、各リードの端末58は関連の端子48に接続される。

このプロセスは修正することができる。例えば、導電層が挿入物の材料に対して十分な結合を形成している場所では接着層302 は省略することができる。また、パターン第1レジスト310 は上記で結じられたような減算法によって与えられる必要がないが、その代わり、レジストがスクリーン印刷によるのと同じようにしてその領域のみに適用されてパターンを形成する加色法によって与えられ得る。リード50及び端子48のこの種類のエッチングプロセスによる形成は特に、アパーチュア54と良好な見当で細いリードを形成するのに有用である。また、アパーチュア54と良好な見当で細いリードを形成するのに有用である。また、アパーチュア54と良好な見当で細いリードを形成するのに有用である。また、アパーチュア54は予め形成されるため、アパーチュアの形成中にこれらのリードを破損する可能性がない。

挿入物及び端子及び接点のアセンブリは実質的に連続のシート又はストリップ 状に形成される。第6回に示されているように、これらの挿入物は、複数の挿入 物42がテープに沿って長さ方向に離間しており、各々の斯かる挿入物はその上に 端子48及びリード50を有している連続テープ70の形に与えられ得る。テープ70は 挿入物42に対して用いられる材質の単シートの形を取るかあるいは各々が運打5 等に固定されている1つ又はそれ以上の挿入物を構成している斯かる材質の別々 の片を含み得る。テープ70はスプロケット穴(図示せず)あるいは半導体チップ のテープ自動化ポンディングのためにテープ上に一般的に利用される特徴等の他 の特徴を有し得る。

本発明に係る組立方法によると、テープ70は下流方向に(第6回に示されているように右方向に)進み、チップ28は各チップの1つの押入物42への且つ関連の 端子及びリードへの組立の際にテープに接続される。これらのチップは、以下に 論じられるように更なる作業を通してこの後テープと共に下流に運ばれる。

第7図を見ると最もよく刺るように、その上に縮子48及びリード50が載っている各挿入物は、チップ28と並置され、チップは各アパーチュア54がチップの1つの接点40と整合するように挿入物と整合する。挿入物42及びチップ28は共に選ばれるため、挿入物の第1面44はチップの前面38の上に載り、これらの接点は挿入物のアパーチュア54の中に受けられる。条リード50の接触端56は初めは挿入物のアパーチュア54の中に受けられる。条リード50の接触端56は初めは挿入物の

ながら、プローブ76の寸法における及び/又は端子48又はチップ28の寸法における非均一性によってプローブ76の1つ又はそれ以上は他方のプローブがそれらの端子に係合する前に関連の端子48に係合してしまうことがある。各端子48が関連のプローブ76によってチップ28への方向に僅かに要位できるようにするために挿入物42はしなやかであることが望ましい。各端子48の下の挿入物42の領域は新かる要位を許容するために僅かに圧縮する。これによりプローブ76の全てはどのプローブにも過大な負荷を譲すことなくそれらの関連の接点48に係合することができる。

嫡子48は、各接点76による係合のために比較的大きな面積を与えるべく且つ斯 くして挿入物の面に平行な方向への接点の妥当な量の不整合を許容するべく、チ ップ上の接点よりも大きくなり得る。各チップは基板との超立に先立ちこのよう にして試験できるため、チップにおける欠陥、挿入物に関連する端子及びリード における欠陥及びリードとチップの間のポンドにおける欠陥をチップが基板に一 体化される前に試験することができる。

ば験作業の後、チップ及び挿入物は基板と一体化する。チップと挿入物のアセンブリは、挿入物の第二面及び端子48が基板の上面に対向し、各端子48が基板上の1つの接触パッド24に対向するように配向される。対向する端子48と接触パッド24の間にははんだのかたまりが適用され、「はんだリフロー」作業において溶かされ、これによりはんだが接触パッドと端子との間に暗実な接合点を形成し、且つはんだのかたまりが、第2回に示されている配向においてチップと挿入物のアセンブリを基板20の上で支えるようにしている。このはんだの適用及びリフローの作業は性来のフリップチップボンディングのはんだ適用及びリフロー作業と実質的に同じ方法で実行され得る。新くして、はんだのかたまりは初めは、チップと挿入物のアセンブリが基板に一体化される前に基板の接触パッド24に適用され得る。あるいは、はんだは端子48に適用されてリフロー作業において接触パッド24に結合され得る。フラックスは通常はんだリフロー作業において接触パッド24に結合され得る。フラックスは通常はんだリフロー作業において接触パッド24に結合され得る。フラックスの残渣は洗浄液をごの空隙に通すことによりアセンブリから洗い流される。

本発明の更なる実施例に係る国立て方法において、挿入物42には挿入物がチップ23と一体化される前にはリードが配設されない。その代わり、挿入物がチップと組み立てられた後、別に形成された細いワイヤの片を端子48に且つ接点40に結合することによりリード50'が通用される。リード50'は柔軟性があり且つ弯曲しており、各接点40及びリード50'の関連の接触端が熱膨張を許容するべく関連の端子48に対して相対的に移動できるようにするために上記に論じられたように変形するように構成されている。第9図に示されている実施例では、接着層81が挿入物の第一面とチップの前面の間に配置されている。

第9図に示されているサブアセンプリには、挿入物42の第二面46を実質的に全 体を覆い、従ってアパーチュア54を充填し且つリード50′を覆う層の形にある針 入刺 (図示せず) が更に配設され得る。この層には端子48と整合されている穴が 配設されている。これらの穴は、この層をスクリーン印刷等の選択的な塗布プロ セスに適用するかあるいはこの針入剤層を選択的硬化プロセスに適用することに より封入利用をエッチングすることにより形成することができる。斯くして、封 人割は磐外線文は他の放射エネルギによって硬化することができる。對人剤は排 入物の全体にわたりあるいは第子48の全体にわたって配置され得る。封入剤の通 用の後、端子48の上にある層の領域が未硬化のままを保つように放射エネルギが 選択的に適用されほる。これらの間は次に、洗浄あるいは比較的おだやかなエッ チング作用によって除去され、端子48と整合している穴が残る。あるいは、封入 初度は非常規約に弾化され、水にレーザ光等の放射エネルギを縮子48と整合して 適用することによりこれらの部分が除去され得る。針入剤層のこれらの穴の中に は運電性ポンディング剤のかたまりが配置される。これらのかたまりは次に基板 の接触パッド (図示せず) と係合し、加熱され、これによりポンディング材が第 2.関に示されているアセンブリのはんだボンドと類似の様式で各端子48と基板上 の間違の移触パッドとの間にポンドを形成するようにしている。

チップは、周辺に、即ちこれらの接点の全てがチップの周辺に隣接して、従って接触パターン領域の周辺に隣接して配置されている所に配置されている接点を 有し得る。接点アレイの幾何学的中心に開接している接触パターン領域の中心領域 域は接点がなくてもよい。斯かるチップによると、挿人物上の端子は「扉が閉じ た」パターンに、即ち、接触アレイの機何学的中心から挿入物上の端子への平均 距離がこの幾何学的中心からチップ上の接点への平均距離より小さい場所に構成 され得る。これらの端子の幾つかは接触パターン領域の中心の接点がない領域の 上にある挿入物の領域上に起置されている。この配置により、接触パターン領域 に等しい領域の上に端子の実質的に均一の分布が配設される。これにより、譲接 した接触間の顧問よりも大きな難間が競技端子間に与えられる。斯かる構成により、周辺接点アレイを有するチップの基板上の接触パッドのエリヤアレイとの接 域が可能となる。斯くして、テープ自動化ボンディング等の従来のボンディング プロセスに元々意図されたチップはフリップチップボンディングに用いられるも のと類似のコンパクトな接触パッドアレイを有する基板にたやすく且つ経済的に 満合することができる。

チップは、全てが同一の設計かあるいは異なった設計の複数のチップを組み込んでいるウェハの形に配設され得る。ウェハを構成している個別チップの上には個別の別の挿入物を配置することができ、これらの挿入物は上記に論じられたようにこれらのチップに組み立てることができる。この作業において、各チップ上の控点はリード及び各挿入物の端子に固定される。挿入物がチップに固定された後、望ましくは各挿入物のリードと各チップの控点との接続が封入された後、これらの個別チップは、例えば従来のウェハ切断整置あるいは挿入物なしに個別チップを切断するのに連常用いられている「さいの目切り」装置を用いてウェハを切断することによりウェハから且つ互いから分離される。この手順により、各々が個別基板に固定され得る複数のチップと挿入物のサブアセンブリが生じる。

あるいは、複数のチップを組み込んでいるウェハを複数の挿人物を組み込んでいるシートに組み立てることができる。再び、各チップ上の接点は端子及び特定のチップの上に乗っている1つの個別挿人物のリードに固定される。ウェハ及びシートは、各々がチップと挿入物を含んでいる個別サブアセンブリを提供するべく、この作業の後に、望ましくはリードを封入した後に切断される。

挿入物はまた、挿入物等の複数の挿入物を組み込んでいるシートの形に且つ基 板を含む完成されたアセンブリ上のチップの位置に対応する所定の相対的位置に 配設され得る。チップは個別挿入物に固定され且つ複数のチップと複数の挿入物

のシートのアセンブリ全体は基板に固定され得る。 斯かるアセンブリにおける各様人物は上記に論じられたような嫡子とリードのパターンを組み込んでいるのが望ましい。 この異形のアセンブリの手順によって、基板に結合される前に複数のチップのより大きなサブアセンブリへの結合が行われる。

太空期の軍なる実施例に用いられている半連体チャプ820 は前の勝何学的中心 に関接した中心領域824 及び衝822 と境を接するエッジ828 に臨接した周辺領域 826 を有する全体的に平面の前面822 (この面は第11図に見られる)を有してい る。チップの前面又は接点支持面822 はチップの上部を画成していると見なされ る。斯くして、方向を規定する上で、前面822 を指し且つチップから離れる方向、 即ち、第11回を見る者に向かって図面の平面を指す方向は上方の方向である。下 方の方向はその反対方向である。単連はチップアセンブリに関する理方の原元に 用いられているように、斯かる用語はこの慣例に基づいて理解されるべきであり、 通常の重力的な見解に対する任意の特定の方向を意味するものと理解されるべき ではない。チップ820 はまた、列832 に配置されている複数の周辺接点830 を有 しており、チップの各エッジ828 には斯かる1つの列が隣接している。これらの ğ(832 は互いに交差していないが、その代わりチップの隅からかなりの距離で終 増しており、これにより隔834 が周辺接点830 を欠くようにしている。チップ前 面822 の中心領域824 も接点がない。各列832 における接点830 は、通常中心か ら中心が約100 乃至約250 マイクロメートルの非常に最近したインタバルで離間 している。この中心から中心の離間はワイヤボンディング又はテープ自動化ボン ディングにとって適切である。このチップ構成はワイヤボンディング又はテープ 自動化ポンディングシステムに用いられるように元々意図された高い!/O計数 チップにとって異型的である。

本発明の1つの実施例に係る超立方法において、シート状態電体挿入物836 が チップ820 に組み立てられる。挿入物836 は比較的高い弾性率を有する材料の薄 いシートによって形成されている柔軟な上層838 (第13図)及び比較的低い弾性 率を有する材料から形成されているしなやかな底層840 を含んでいる。上層838 の高弾性率材料はポリィミド又は他の熱硬化ポリマ等のポリマ、フローロポリマ あるいは熱可塑性ポリマであり得る。底層840 のしなやかな低弾性率材料はエラ ストマであり得る。この低弾性率材料はショアA押込コード約20乃至70のやわらかなゴムに匹敵する弾性特性(弾性率を含む)を有している。 挿入物836 は底層840 によって面成されている第1即ち底面842 並びに上層838 によって面成されている第2即ち上面844 を有している。底のしなやかな層840 はこの低弾性率材料のかたまり843 が散在している穴又は空隙841 を含んでいる。

押人物836 は面842 及び844 と境を接しており且つその間に延設しているエッジ846 を有している。挿入物はまた、第2回ち上面844 の上に分布されている複数の中心端848 を有している。端子848 は端子848 が「エリヤアレイ」を構成するように表面844 の上に実質的に均一のスペースで配置されている。上面844 の平面における挿入物835 の寸法は前面822 の平面におけるチップ820 の対応の寸法よりも小さくなっている。中心端子848 の数は半導体チップ上の間辺接点830 の数に略等しくなり得る。それにも拘らず、関接している中心端子848 の間の中心から中心の直線距離はチップ上の開接の周辺接点830 の間の中心から中心の距離よりも実質的に大きくなっているが、これは中心接点848 が少しの列のみに類中されているのではなく実質的に均一に分布されているからである。各中心端848 はしな中かな層840 における低弾性率のかたまり843 の 1 つに整合されており、一方しな中かな層840 における低弾性率のかたまり843 の 1 つに整合されており、一方しな中かな層840 における低弾性率のかたまり843 の 1 つに整合されており、これらの穴は直に追続となることができ、一方、低弾性率材料のかたまりは筋かる連続した穴によって全体的に包囲される列々のポスト又は柱であり得る。

第13図に長も良く示されているように、各中心端子848 は中心端子と一体的に 形成されている部分リード50及びポンディング端子852 と接続されている。中心 端子848、部分リード50及びポンディング端子852 は実質的に任意の準電材料か ら形成され得るが、網及び網合金、貴金属及び貴金属合金等の金属材料から形成 されることが好ましい。これらの節品は通常、従来の写真平板エンドエッチング 又は沈奢技術によって挿入物836 の上面即5第2 面844 に視成される。ポンディ ング端子852 は挿入物のエッジ846 に鎮接した列54に構成されている。第12回に 最もよく示されているように、ポンディング端子の4つの斯かる列54が存在し、 その1つは挿入物の各エッジに顕接している。 本発明のこの実施例に係る超立方住において、その上に予め形成された滝子848、部分リード50及びポンディング滝子852 を有する挿入物836 かチップ820 上に配置され、これにより挿入物の第一面842 がチップの前面822 に対向し且つ挿入物のエッジ846 がチップ上の周辺接点830 の列832 の内方に配置されるようにしている。ポンディング海子852 は従来のワイヤボンディング作業によりチップ上の接点830 に電気的に接続される。チップ上の周辺接点830 の列に平行な且つ隣接している列におけるポンディング海子852 の構成により、ワイヤボンディングプロセスが実質的に容易になる。ワイヤボンディング作業において適用された細い柔軟なボンディングワイヤ856 は挿入物の上のボンディング湾子852 及び部分リード50と融合して、チップの周辺接点から挿入物上の中心端子に延設している複合リードは1つの周辺接点830 から中心温路における関連の中心端子848 に内方に延設している。各々の斯かる複合リードは挿入物のエッジ846 を横断して延迟している。

プロセスの次の段階において、シリコンラバー又は他の流延可能エラストマ858 等の個弾性率誘電体封入利又ははんだマスキング材料(第14回)が挿入物とチップの上に且つポンディングワイヤ856 の上に適用される。封入剤は穴860 を挿入物上の中心縮子848 の各々に対して整合するように残すべく適用される。これは、第9回のアセンブリに官及して上記に論じられたように達成し得る。この段階において、アセンブリは比較的凹凸がありたやすく取り扱うことができる。斯くして、ワイヤ856 は封入剤によって完全に保護される。

封入利858 が適用される前あるいは後で、アセンブリ内でなされるチップ及び接続の全ては、中心端子848 への一時的電気接続を行うことにより試験することができる。中心端子848 はかなりな中心から中心への距離にあるため、これは第14回に略示されている複数のプローブセット862 等のプローブとたやすく接触し得る。更に、挿入物の底層840 はしなやかであるため、各中心端子848 はチップ820 の前面822 に向かって且つ離れるように変位可能である。新くして、底層はプローブセット862 の先端864 によって圧縮することができる。これにより、複数のプローブと複数の中心端子との間の良好な電気的接触を一度に行うことが非

に電気的接触パッドを有する基板に設置される。アセンブリは、中心端子848 が 基礎上の電気的接触パッドに向かって封向するように見つ各中心端子848 が1つ の接触があずに整合されるようにするために基板上に配置される。はんだ又は運 電接着剤等の導電ボンディング材料のかたまりを中心端子と基板の接触パッドの 間に配置することができる。これらのかたまりは次に渡されて次に中心協子848 と接触パッドに結合され、これにより中心嫡子と接触パッドの間に機械的且つ電 気的接続を形成する。このプロセスのこの段階は印刷同路基板上の部品の組立の ための裏面組込技術に用いられているのと実質的に同じ技術を利用することがで きる。中心端子848 はかなりの中心から中心への距離に配置されているため、こ の標準的な表面組込技術を用いることができる。例えば、高い [/O計数を10-25 ミル (250-625 マイクロメートル) の中心から中心距離で達成することができる。 代替の実施例において、基板上の各接触パッドはソケット等の微小の分離可能コ ネクタであり得、各端子にかみ合い分離可能コネクタを配設し得る。例えば、各 嫡子848 は斯かるソケットを係合するように遺合されている小型ピンを組み込み 得る。この場合、ピンは端子848 を基板の接触パッドに接続する手段として作用 する。封入舸又ははんだマスク層には、各穴860 を包囲する、従って各端子848 を包囲する金属リングが配設し得る。各々の斯かるリングははんだを塗ることの できる予め選択された領域を西成しており、斯くして各接合点のはんだを予め選 択された領域に閉じ込める。また、端子848 との電気的接点におけるはんだマス ク層の穴には小さなスタッド、ボール又はピンを配置することができ、これらの スタッドは無視にはんだ付けされ得る。

チップ上の各周辺接点830 が挿入物上の中心端子848 の1つに接続されており、 且つ各々の斯かる中心端子は蓋板上の接触パッドの1つに接続されているため、 各々の周辺接点830 は蓋板の接触パッドの1つに接続されている。この蓋板の接触パッドは勿論、蓋板に組み込まれている従来の接続体(図示せず)を通して電気回路の他の素子に接続し得る。例えば、蓋板はチップ820 に加えて種々 電子 素子を組み込んでいる回路蓋板、回路パネル又はハイブリッド回路蓋板であり得る。

テップと基版との間の(周辺接点830 と接触パッドとの間の)相互接続はチッ

常に容易になり、従ってアセンブリのチップと他の部品の電気的は験を容易に行うことができる。しなやかな層840 のこの構成はこの作業に寄与している。低弾性率の各かたまり843 によって整合された端子848 に裏打ち及び支持か与えられる。試験プローブセット862 の先端864 が端子に係合すると、各かたまり843 は垂直方向に圧縮され、従ってチップの平面に対して平行な水平方向に膨張する傾向にある。穴841 は斯かる膨張に対して空きを与える。各端子848 は実質的に他の端子から独立してチップの方向に下方に移動することができる。しなやかな層840 は網接端子間及び/又は試験プローブ間の垂直位置の差を許容することにより部品及び試験装置における公差を許容するために端子848 の十分な下方移動を与えるだけでよい。還常、約0.125 m以下のコンプライアンスである。例えば、しなやかな層840 は約0.2 mの厚さであり得る。

試験プローブセット862 は数個の先端864 のみを含んでいるように略示されて いるが、実際この試験プローブセットは、漢子848 の全てが同時に係合できるよ うにするために嫡子848 の数と数的には等しい完全にコンプリメントな先端864 を含み得る。従って、試験プローブセットは堅固で、依頼性があり且つ耐久性で あり得る。先端864 の特定の形状は重大ではない。しかしながら、先端864 は支 特体865 にははんだ付けされた小さな金属種体等に形成されるのが領ましい。 安 持体865 は、従来の半導体基板に類似している適切な内部リードを有するセラミ ック体であり得る。試験プローブセットはサブアセンブリにおける全ての端子に 対して同時接続を行うことができるため、且つ試験プローブセットは実際の基板 に類似の寸法及び構成を有し得るため、試験プローブを用いてなされる一時的な 電気的接続によってチップと挿入物のサブアセンブリの理事的な試験を行うこと ができる。特に、試験プローブセットは好ましくないインダクタンス及び/又は キャパシタンスをもたらし得る長いリードを含む必要がない。従って、試験プロ ープセットはチップを全速で試験し且つ作動するのに用いることができる。試験 プローブセットは単純な経済的なデバイスであるため、各チップが長い期間にわ たって試験できるようにするために多くの斯かるプローブセットを製造工場にお いて配設することができる。

試験後の組立作業の次の段階では、チップと挿入物のサブアセンブリがその上

プ自体の領域内の、即ち、チップ820 によって占有されている基板上の領域内に 収容される。斯くして、基版の表面上のどのスペースも従来の「扇形」パターン の相互接続によって浪費されない。更に、アセンブリは熱サイクルに対してかな り抵抗がある。チップ周辺接続の1つ及び挿入物上の中心端子848 の1つを接続 している複合リードの各々は柔軟性である。斯くして、挿入物面自体上の部分リ ード50(第13図)は柔軟性であることが好ましく、この細いポンディングワイヤ 856 はまた柔軟性である。挿入物自体、そして特に上層838 及びしなわかな麻痺 840 は柔軟性であり得る。従って、挿入物上の嫡子848 のチップ上の接点830 に 対するチップの前面に対して平行な方向への相対的な実質的な移動があり得る。 斯かる移動は、リードとチップ接点との間の接合点に実質的な力を適用すること なく許容され得る。アセンブリの使用の期間中、チップ820 と基板の差異的な熱 影張によって基板上の接触パッドのチップ上の周辺接点830 に対する相対的なか なりの変位が生じ得る。 挿入物の中心端子848 が比較的緊いしなやかでない運営 材料によって基板の接触パッドに結合されているため、中心端子は接触パッドと 共に移動する傾向がある。しかしながら、新かる移動はたやすく許容され、中心 端子と接触パッドとの間のボンドにかなりの応力を生じることがない。

第15回に示されているアセンブリは第11回乃至第14回に言及して上記に論じられた挿入物と類似の挿入物836 、を有している。しかしながら、端子848 、に関連している予め構成されたリード850 、は挿入物のエッジ846 、を越えて外方に突出している外側即5接触部分854 、を有している。予め構成されたリード850 が挿入物の第1即5度面842 、の上の配置されているため、予め構成されたリード850 が神入物の第1即5度面842 、の上のかなりの高さで挿入物のエッジ846 、と公差する。この突出している外側部分854 、は挿入物の第一面842 、に向かって下方に弯曲している。この曲率は、挿入物がチップに組み立てられる前に挿入物及びリードの構成の間に配数されるのが望ましい。組立作業において、リード850 、及び端子848 、をそ 上に既に取り付けている挿入物836 、は、外側部854 、がチップの検点830 、と整合するようにするためにチップ820 、の上に置かれる。これらリードの曲率により外側即5接触部分854 、はチップ検点830 、と近接に置かれる。外側部分に力を加えて、リード854 、をチップ接点830 、と係合せしめて、

これによりリード850 ・の外側部分854 をチップ接点に直接結合せしめるために ツール855 が次に外側部分854 ・に週用される。通常、圧力が熱及び/又は超音 被エネルギと共にツール855 に週用される。通常、圧力が熱及び/又は超音 被エネルギと共にツール855 に週用される。このプロセスの段階は、内部リード をテープ自動化ポンディング即ち「TAB」作業で結合するのに週常用いられる 従来の熱圧縮又は超音波ポンディング技術を用いることができる。このポンディ ングにより、如何なる中間のワイヤボンディング作業も必要とすることなく、各 チップ接点850 ・と挿入物上の端子848 ・の1つとの間に接続体を確立すること ができる。一旦接点及び端子がこのように接続されると、その結果得られるサブ フセンブリは對人され且つ上記に論じられたと実質的に同じ模式で基板に結合す ることができる。リード850 ・が柔軟性であるため、端子848 ・は熱影視を補償 するために接点830 ・に対して可動である。

この構造体において用いられている端子848 ′及びリード850 ′は写真平版技 術によって構成することができる。例えば、挿入物は第二面844 ′ を履い且つエ ッジ846 ′ を延設している調又は他の金属の固体シートによって初期的に構成さ れ得る。挿入物のエッジを招えて延設している金属シートのこれらの部分は下方 の弯曲に衝撃を与えるために型押しされ得る。挿入物から離れるように上方に向 いている (第15関では関節の上部に向かって封向している) 金属層の差面は従来 のフォトレジストパターンによって置われ、これによりフォトレジストが落子84 8′及びリード850′に対応する領域を覆うようにすることができる。シートの 反対の面には挿入物のエッジ846 ′を超えて延設している領域に更なるフォトレ ジストを覆うことができる。このシートは次にエッチング液にさらして、これに より上面上のフォトレジストによって覆われていない領域を除去、即ち縮子848 ′ 及びリード850 ′以外の金属シートの全ての領域を除去することができる。フォ トレジストが除去されると、その上に娘子及びリードが載っている挿入物が残る。 型押しによって金属シートに与えられた写曲によってリードの外側部分854 ′に おける望ましい下方変曲が与えられる。あるいは、これらのリードは成形ダイを 用いてエッチングの後に曲げることができる。更に別のリード成形方法では、誘 電体挿入物、あるいは挿入物を構成している全体的に平面の誘電体層の1つには パンプ又は延伸うね等の層の平面から突出している特徴が配設され得る。これら

のリードは、突出特徴にわたって延設しているリードを形成するように金属又は 他の事官材料を沈着することにより、次に、例えば誤電層を選択的にエッチング して、平面から弯曲しているリードを残すことによりこの突出特徴を構成してい る機能体層又は挿人物のこれらの部分を除去することにより形成することができ る。リードを形成するために運電材料を沈着する段階は従来の技術を用いて運電 材料を選択的に沈着することにより、あるいは誘電体層をエッチングする前に運 電材料を沈着して、運電材料を選択的にエッチングするかあるいは他の方法で除 去することにより客行することができる。

代替の全体的に類似の構成は、第11図乃至第14図に含及して上記に論じられた 押入物の上層838 に類似の柔軟上層を組み込んでいる押入物を含んでいる。この 層の第1即ち底面には端子及びリードが配置されており、これによりこの層がチ ップの所定位置にある時にこれらの嫡子がチップに向かって対向するようにして いる。挿入物はまた、上層とチップの前面の間に、また嫡子の下に、即ち嫡子と チップとの間い配置されている別のしなやかな下層を含み得る。このしなやかな 層は、上層及び端子がしなやかな層に配置される前にチップ表面上に配置され得 る。この場合、しなやかな層は上層をチップに結合するべくその上部及び底面に 接着剤を組み込み得る。しなやかな層は柔らかいため、上層は、しなやかな層を **退してチップに境を接しても柔軟性を保ち、端子はチップの面い封して平行な方** 向に接点に対して依然として可動である。あるいは、しなやかな層はいわゆる 「8段階」シリコンエラストマ等の部分的に硬化したエラストマから形成され得 る。上層の組立の後、この部分的に硬化した材料は、例えばそれを加熱すること により更に完全に硬化され、これによりエラストマは上層及びチップ裏面と結合 する。この構成において、嫡子は上層の下に配置される。挿入物の第二即ち上面 から端子にアクセスを与えるために、挿入物の上層は、例えば端子と見当付けし てレーザ等の放射エネルギ激からの放射エネルギを適用することにより、強子と 見当する穴を形成することにより穴をあけられる。穴が一旦形成されると、その 結果生じるサブアセンブリは上記に給じられたと同じ様式で基板に結合すること ができる。これらの穴は挿入物がチップに接続される前に形成することができ、 実際端子が挿入物に配置される前に形成することができる。更なる代替構成にお

いて、これらの端子及びリードはしなやかな層自体の上に配設することができる。

第16頃に示されているアセンブリは第15頃のアセンブリと類似している。しか しながら、リード8350のの外側部分8354はチップの周辺接点8330を越えて外方に 突出している外方延設部を有している。これらの外方延設部は固定素子8361に固 定されている。第16図には1つの固定素子8361のみが見られるが、第17図に見ら れるように挿入物8336の各エッジに同様の固定素子8361が配設されていることが 明白に理解されるべきである。各固定素子はリードの外側部分を強化し且つ支持 する働きがあり、且つ組立の間挿入物とチップの表面に平行な方向のリードの好 ましくない曲がりを防止する働きがある。挿入物8336と関連している中心端8348 及び周辺接触リード8350は挿入物の上層8338の第一即ちチップに対向している表 面8342の上に配置される。第17図に最もよく示されているように、固定素子8361 はブリッジ素子8363によって挿入物8336に接続される。これらのブリッジ素子は 挿入物の周辺の回りに離間された定位に配置される。挿入物、固定素子及びブリ ッジ素子は一体ユニットとして形成されるのが好ましい。これらの部品の全ては 講覧体材料の一体シートの緒部分であり得る。斯くして、挿入物8336、ブリッジ 電子8363及び固定電子8361は各々がその関連の固定電子及びブリッジ電子を有す る後つかの挿入物8336を含み得る延設されたテープ8381の部分として全て形成し 得る(第17図)。テープはまた、むだ即ちトリム領域8383を含み得る。種々の組 立及び取扱い作業の間、これらの挿入物及びチップはテープを進めることにより プロセスを通して進行し得る。

ブリッジ素子8363は挿入物の属に配置される。この超立に用いられるチップ8320 は周辺接点8330の4つの列8332を含み、これらの列は全体的に矩形のパターンを 形成している。しかしながら、周辺接点のこれらの列はこの矩形パターンの隔の 手前で停止しており、これによりこのパターンの属領域が実質的に接点8330がな いようにしている。ブリッジ素子8363はこれらの隔領域の上にのっており、従っ て接点8330のどれにも厚っていない。

各固定素子8361は上層8301を含んでいる(第16図)。各固定素子は挿入物のエッジ8346に全体的に平行に延設している内側エッジ8365を育しており、これによりこれらの平行エッジが固定素子と挿入物との間の延長されたスロット8367を直

・成するようにしている。スロット8367はチップの周辺接点8330の列8332と整合している。周辺の接触リード8350はスロット8367を横断して延設しており、これらのリードの外側延設郎8354は固定素子8361に固定されており、これにより各周辺接触リード8350が挿入物と固定素子の両方によって支持されるようにしている。

各固定素子8361は隣接のスロット8367に対して全体的に平行に延設している 1 つの列の外側端子8372を有している。外側端子8372は各固定素子8361の上層8301 の第一即ちチップに対向している変面8369に配置される。外側端子リード8374 (第16図) はスロット8367を機断して外側端子8372から内方に延設している。各々の新かる外側端子リードは挿入物8336に固定されている内側端子8376を有している。斯くして、外側端子リード8372及び周辺接触リード8350は両方共スロット8367を機断して延設している。これらのリードは各スロット8367の長さ部分に沿って互いに散在している。

穴8360が挿入物の中に且つ各固定素子の上層の中に中心端子8348及び外側端子 8372と整合して配設されており、これにより中心端子及び外側端子が挿入物及び 固定素子の第二面から、即ち、チップから離れるように向いている表面からアク セスできるようにしている。

博人物8336はしなやかな底層8340を含んでおり、各固定素子8361はしなやかな 底層8303を含み得る(第16図)。これらのしなやかな層の全ては上紀に論じられ たしなやかな層と同様であり、それらのコンプライアンスを増大するために穴 (図示せず)を含み得る。挿入物及び固定素子のしなやかな層はこれらの部品か ら別々に形成し且つ組み立てることができ、あるいはテープ8381の中に組み込み ことができる。

これらのリード及び端子は、上記に給じられたのと類似のエッチングプロセスによって挿入物の上に且つ固定素子の上に所定位置に形成することができる。突極的に挿入物の上層8338及び固定素子の上層8301を形成するであろう網又は他の金属のシートを誘電体シートに租借し、フォトレジストパターンをカバーして、エッチングにより種々の端子及びリードを形成することができる。レーザ放射線等の放射エネルギをシートに選択的に適用することによりシートの器部分を除去して穴8360及びスロット8367を線子及びリード 後に形成することができる。あ

るいは、これらのスロット及び穴は、例えば、誘電シートをエッチングするかあ。 るいは機械的に穴開けすることによりリード及び端子の前に形成することができ る。これらのリード及び嫡子は次に金属層を通用して選択的にエッチングするこ とにより形成され得る。この場合、誘電体シートの穴及びスロットは穴及びスロ ットの中に入ってくるエッチング液によるリード及び谵子の好ましくないエッチ ングを防ぐためにレジストで一時的に充塡すべきである。周辺接触リード8350及 び外側端子リード8374はスロット8367内で挿入物の底に向かって下方に曲げられ る。これらのリードの下方曳曲はこれらのリードを形成するのに用いられるシー トを型押しすることにより形成され得る。斯くして、各リード8350及び8374が固 定業子及び持人物の底層8303及び8340の上からスロット8367に延設しているが、 各々の新かるリードは挿入物の底に延設している。挿入物がチップに組み立てら れる前に、1組の支持素子8307がチップ8320に並置され、これにより1つの斯か る支持君子がチップの各エッジ8309に沿って置かれるようにしている。第19図に おいて最もよく何るように、支持素子8307はチップのエッジを容接に包囲し得る 一体的な矩形リング又は箱8311として配設され得る。各支持素子はチップの前面 即ち上面8322と実質的に共面に置かれるように構成されている上面8313(第16図) を有している。 斯くして、チップ8320及び支持常子8307は平面キャリヤ8315の上 に配置され、支持素子の厚さはチップの厚さと実質的に等しくなり得る。

挿入物をチップに組み立てる際、その上に程々の衛子及びリードが載っている 挿入物はスロット、使ってリードがチップ上の周辺接点と整合するようにチップ 上に配置される。各固定素子8361は1つの支持素子8307の上に載っており、少な くとも新かる素子によって部分的に支持される。ボンディングツールは次に各ス ロット8367の中に進められ、周辺接触リード8350と且つ外債端子リード8372と係 合し、各所かるリードをチップ上の周辺接点8330の1つと係合するようにしてい る。ボンディングを促進するために熱、圧力及び超音波エネルギをツールに通用 することができる。スロット内のリードの構成によってボンディングの作業が非 常に容易になる。ボンディングツール8355はスロット8367の1つの中に進められ、 スロットの長さ部分に沿って移動し、これによりリードの全てをこのスロットに 整合している周辺接点8330の全てに結合する。このプロセスは各スロット8367に

る。各スロット8467の両側にはボンディング端子8452及び8477の列が存在する。 これらのボンディング端子は第13図に営及して上紀に論じられたのと類似のワイ ヤボンディング作業によってチップ8420上の周辺接点8430に接続されている。こ こで再び、列状のボンディング端子の配置によってワイヤボンディング作業が容

チップ8420はまた、チップの前面の中心領域に配置されている中心接点8431を有している。挿入物8436はこれらの中心接点を包囲している穴8480を有している。特定の中心端子8448に関連するボンディング端子8452の幾つかは穴8480のエッジに関係して配置されている。これらのボンディング端子はワイヤボンドによってチップの中心接点8431に接続されており、これにより中心接点だけでなく周辺接点84306挿入物の中心端子8448を通して基板に接続されるようにしている。

本発明に係るアセンブリは機械的且つ電気的保護のために付加的な素子を含み得る。新くして、金属層等の薄い基電接地層を挿入物の中に組み込み、これにより端子をチップから電気的に絶縁し、且つ挿入物に沿って延設しているリードのインピーダンスのより良好な制御を行うことができる。新かる運電層は快電体層によって適子から分離されたはならない。挿入物自体は、中間機電体層によって互いに分離された端子及びリードの多重層を含み得る。新かる構成によって、挿入物上のリードは互いに接触することなく互いにその上を交差することができ、また与えられた領域により多くのリード及び/又はより広いリードを許容することができる。斯かる多重層の挿入物の最上層は下層の端子と整合している穴を有することができ、これによりこれらの下層の端子に対するアクセスを行い且つ基級に対する接続を行うことができる。

第20図に示されている部品は第16図及び17図に示されている部品と類似である。 所くして、この情違は、その間にスロット8767を画成している挿入物8736及び固 定素子8761を含んでおり、所かる固定素子及びスロット 1つのみが第20図に見 える。これらの外側端子リード及び周辺リードはスロットを横断して延改してい を推絡分8754を含んでいる。各々の所かるリード部分は関連の固定素子のしなや かな層8703 上及び挿入物のしなやかな層8740の上からスロットの中に延役して いる。第16図に示されている状態において、リード部分8754のチップの塊子8730 対して反復され得る。このツールは多くのリードと同様に係合し且つ結合せしめ あことができる。

これらのリードが検点に結合された後、個弾性率は電体討入剤(図示せず)が 選用される。代替組立プロセスにおいて、しなやかな層8340及び8303が封入剤に よって形成され得る。斯くして、封入剤は挿入物(図示せず)とチップの間に侵 入して挿入物とチップの間にしなやかな層8340を形成するべく選用され得る。挿 入物はまた、固定素子8361と支持素子8307の間に侵入してしなやかな層8303を形 成し且つスロット8367の中に侵入してリード8374及び8350を覆う。封入剤は圧力 下で液体又は液下可能の状態で導入し、次に硬化され得る。封入剤、チップ及び 関連の素子はこのプロセスの期間中型の中に配置され、この型は封入剤の流れを 制限するべくシート又はテープのむだ領域8383(第17図)を締めつける。封入剤 は環準的な注入成形技術を用いて圧力下で注入される。封入の後、第16図及び17 図に示されているアセンプリはテープから離れて、上記に給じられたアセンプリ とはぼ同じ方法で基版に取り付けられる。斯くして、外便端子8372と中心論8348 は両方共基板上の授験パッドに結合される。

第16図及び17図に示されているアセンブリは製造の間リードの良好な網強を与える。また、外側端子は接続の容量を増大する。固定素子及び外側端子はチップ上の周辺接点を越えて外方に延設しているが、この外方の延長即ち「厨形」は最小である。これらの固定業子及び外側端子を有するアセンブリはチップ表面に対して平行な平面の面積を約1.5 倍を越えて占有することがないことが好ましく、望ましくは約1.2 倍を越えないことが望ましく、この倍率はチップ自体によって占有される面積である。

第18図に示されているように、本発明の更なる実施例に係る挿入物8436は、第16図及び17図に言及して上記に論じられた対応の部品に類似の固定業子8461、スロット8467及び外側端子8472が配設されている。外側端子8472は各固定素子の第二面、即ち、半導体チップ8420から離れて向いている表面に配置されている。挿入物8436はまた、挿入物の第二面に中心端子8448を有している。各中心端子8448は部分リード8450及びボンディング端子8452に接続されている。同様にして、各外側端子8472は類似の部分リード8475且つボンディング端子8477に接続されてい

に対するボンディングの前に、これらのリード部分は実質的に平面である。即ち、 これらは挿入物8736の平面に対して平行な、従って挿入物がチップの上に載って いる時にチップの前面8722の平面に対して平行な平面に実質的に延及している。 各々の斯かるリードはこの水平平面に、即ちスロットの延長の方向に弯曲してい る。斯くして、各々の斯かるリードはそれぞれ隣接の固定素子8761と挿入物8736 に隣接しているスロットのエッジに嫡末部分8780及び8782を含んでいる。各リー ド部分875/は更に、スロットの中心に路絶しており目つチップ8720トの周辺接点 8730の1つの上に載っている中間部8784を含んでいる。 各々の新かる中間部分8784 は遠部8780及び8782を接続している仮想軸からずれている。第20図に示されてい るように、このずれはスロット8767の延長の方向にある。組立のプロセスの間、 ツール8786はスロット8767に進み、リード部分8754をチップの周辺接点8730に結 合する。ツールは各リード部分の中間部8784に係合し、中間部分を下方に押して チップ接点8730と係合せしめる。中間部が端部8780と8782を結合している軸から ずれているため、中間部のこの下方運動はこれらの路部の制御されたねじれ運動 によって許容され得る。中間部8784はまた、ある程度下方に曲がり得る。この構 造によって中間前8784の制御された下方運動が行われる。各リード部分8754がこ の作業の間端部8780と8782に保持されるため、これらの部分は所望位置に留まり、 従ってチップの接点8730と適切に整合される。中間部8784の全てが同一の方向に ずれているため、これらリード部分におけるずれはスロット8767の長さ部分に沿 ったリード部分8754の間の所要スペースを認められる程度増大しない。更に、押 入物の平面に存在するこれらのずれは、リードを形成するのに用いられている周 じエッチング作業において、如何なる別の型押し又は写曲作業をすることなく形 成することができる。ポンディングツールの幾つかのリードの中間部分に同時に 係合し且つ結合せしめることができる。

第21図及び22図に示されているように、チップの背面即ち底面に増子を配設するのに用いられる接続部品930 は、裏打ち素子のエッジから突出している全体的に矩形の裏打ち素子932 及びフラップ934 を含んでいる全体的に十字架状 一体シートを含んでいる。このシートは導電層936、絶縁層938 及び更に厚電層936の反対側に絶縁層940 を含んでいる層構造を有している。層938 は接続部品の郭

一面942 を画成しており、「方隔940・は第二面944 を画成している。接続部品の 第一面942 の裏打ち素子932 の中心領域には一组の衛子946 が配置されている。 これらの嫡子は直線上の格子状のアレイに配置され得る。 説明を簡潔にするため に第21図には少しの嫡子しか示されていないが、典型的な部品には数百個の嫡子 を配数し得る。

接続部品930 の第一面942 の上にはリード948 もまた形成されており、各々の 斯かるリードは1つの端子946 と一体的に且つこれと電気的に接続した状態で形 成されている。リード948 はフラップ934 上の裏打ち素子932 から離れるように 外方に延設しており、且つフラップの端部に突出している。斯くして、各々の斯 かるリード948 は関連のフラップに沿って延設しているフラップ部分及びフラッ プの内積から関連の第子948 に延設している中心部分を含んでいる。接続部品930 を構成している種々の層の厚みは説明の簡潔のために第22図には大きく誇張され ている。実際は、これらの層の各々は賃気的要求条件を遊たすために必要な最少 厚さを有している。絶縁層938 及び940 は絶縁のピンホール及び破壊から自由を 得るのに必要な最少厚さを有しており、一方享電信936 及びリード948 は電気的 な連続性に必要な且つ比較的低い抵抗の電流径路を提供するのに必要な最少厚さ を有しているのが望ましい。これらの絶縁層の各々は約0.5 無去潜の頂さで、そ してより好ましくは約0.25m未満の厚さであり、一方專電層936 は約0.1 m未満 の厚さで、そしてリード948 の各々は約0.1 無未満の厚さであることが好ましい。 接続部品930 は、テープ自動化ポンディングプロセスに用いられたテープとほぼ 同じ材質から且つほぼ同じ方法で形成され得る。新くして、絶縁層938 及び940 はポリィミド等の従来の重合体誘電材料を組み込むことができ、一方層936、運 線948 及び嫡子946 は銅又は他の金属から形成れ得る。これらの嫡子及び導線の パターンはテープ自動化ポンディングテープ及びフレキシブル印刷回路の製造に 用いられるのと類似の耳直化学エッチング又は沈着技術を用いて形成され返る。

部品930 は第23図及び24図に示されている箱状の素子950 に用いられ得る。箱 素子950 は全体的に矩形のリング及びこのリング内部を携断して延設している床 素子954 を形成するべく構成されている4 つの支持素子又は壁952 を含んでおり、 これにより壁952 及び床業子954 が上部に開いている内部スペース956 を有する 直線閉底箱を共同して画成するようにしている(第23図に見える側面)。この箱はチップ920の対応の寸法よりも僅かに大きな長さ!及び幅wを有しており、一方箱の深さははチップ920の厚さよりも僅かに大きく、即ちチップの表面922と924の間の距離よりも僅かに大きいことが望ましい。各支持部材又は整952は床業子954の下を下方に延設している突出部958を有しており、これにより突出部958及び床煮子954が床素子954の床側に更なる頃いた内部スペース960を共同して画成するようにしている。床業子はスペース956と960の間を延設している後つかの介即ちアパーチュア962を有している。スペース960はスペース956よりも浅い。 蒋素子950はサーモブラスチック又は熱硬化ポリマ、ガラス、セラミック、ガラスセラミック材、ポリママトリクス複合材料及び金属マトリクス複合材料、及び金属等の実質的に便質な材料から形成され、金属及びポリマが好ましい。

本発明の1つの特徴に係る形成プロセスにおいて、比較的低い弾性率の材料か ら形成されている弾性的なしなやかな暦984 (第25図) が箱素子950 の下の即ち 下方に向いたスペース960 の中に配数されている。この低弾性率材料は、ショア A 挿込硬度が約20乃至約70の柔らかいゴムと匹敵する強性(強性寒を含む)を育 している。しなやかな層964 は低弾性率の材料のかたまり968 が散在している穴 966 を有している。 届964 は穴間け又はパーフェレーションを行うことにより穴 966 を形成して固体エラストマのシートから形成され、次に箱素子950 の下部ス ベース960 に挿入され、箱業子950 の床業子954 の穴962 を通して延設している 接着割970 によって所定位置に固定される。この接着割の一部分は床業子954 の 上面を部分的に且つ全体的に塗布し、これにより床業子の上面にある程度の表面 接着又は粘着力を与えることができる。あるいは、しなやかな層964 は箱素子の 下部スペース内の所定位置に成形することにより形成することができる。斯くし て、弾性材料は液体の状態で導入され、化学的にあるいは熱によって硬化して弾 性状態になる。しなやかな層964 がこのようにして形成された場合、この弾性材 料の特定の部分は接着剤970 とかなり同じように穴962 を通して突出し得る。こ れはしなやかな層を床業子の下面に固定する働きがある。しなやかな層はまたス クリーン印刷によっても通用され得る。更に別の代替の手順において、しなやか

な層は指案子に固定することなく箱素子の下部スペース内に簡易的に置くことができる。

超立プロセスの次の段階では、接続部品930 は箱素子950 に並置され、これにより接続部品の第二面44はしなやかな層964 の露出された即ち底面と対向し、且つ裏打ち素子932 が床素子954 としなやかな層964 と整合するようにしている。プロセスのこの段階において、接続部品930 の各フラップ934 は壁952 を越えて外方に突出し且つ1つの突出部958 の下の端部を横切って延設している。斯くして、端子946 を支持している裏打ち素子の中心領域はしなやかな層964 と整合しており、これらの端子はしなやかな層及び床素子954 から離れるように下方に向いている。しなやかな層964 におけるかたまり968 の配列は、端子946 の配列に一致するように選択される。第26図に最もよく示されているように(プロセスの後の段階を示す)、各端子946 は低弾性率の材料のかたまり968 と整合されており、一方層964 における穴966 は備弾性率の材料のかたまり968 と整合されており、一方層964 における穴966 は端子946 間のスペースと整合されている。

製造プロセスの次の段階では、フラップ934 が蒋素子950 の翌又は支持素子952 に沿って上方に曲げられている。斯くして、各フラップ934 及び斯かるフラップ上の導線のフラップ部分48は関連の望952 に沿って上方に延設している。各フラップの端部は関連の望952 の最上峰にわたり内方に曲げられている。斯くして、第25回に示されているように、フラップ934bは第25回に示されているように、内方に曲げられている。同様にして、フラップ934bは第25回に示されているように側望952bの最上端にわたり内方に曲げられている。斯くして、フラップのエッジに臍接している。蘇線948 の端部は、スペース956 の上部の間口部の回りの床煮子954 から離れて翌952 の上エッジに沿って配置されている。承線948 は、箱煮子の下に配置されている端子946 に向かって箱素子の壁に沿って下方に延設している。接続煮子930 及び従ってフラップ934 が最軟性であるため、この写曲作業はたやすく実行され得る。翌950 の上エッジの上に っているフラップの端部は壁の上部に結合されている。

乗軟性であることが好ましい誘電体材料の層が富打ち素子932 の下方に向いて いる第一面を覆っているはんだマスク層972 として適用される。はんだマクス層 972 には、裏打ち素子946 と整合しているアパーチェア974 が配設されている。 このはんだマスク層は成形又はエラストマ材料の選択的硬化によって形成され得る。例えば、この材料を流動可能な未硬化の状態で適用し、次に放射エネルギによって硬化することができる。この放射エネルギは端子946 の上にある部分を除く層の全ての部分を硬化するべく選択的に適用し得る。この選択的硬化に引き続き、未硬化部分を除去する。あるいは、はんだマスクは固体層として適用され、端子946 を輸出するように穴を開けることができる。以下に更に論じるように、はんだマスク層972 は特定の場合省略することもできる。

この段階におけるアセンブリは半導体チップを受けるように構成された受け器 を構成する。これらの受け器は大量生産において予め構成され半導体チップの製 退者及び使用者に供給することができる。あるいは、受け器は半導体チップに一 体化される直前に構成することもできる。

受け器は先ずチップ920 (第26図) を箱素子950 の上即ち上部スペース956 に 置き、これによりチップの前面922 が床素子954 及び裏打ち素子932 から離れるように上方に向くように処理することにより半導体チップ920 に一体化される。チップ920 は床素子954 の上面における接着剤970 によって受け器内の所定位置 に一時的に保持され得る。この位置において、チップのエッジ926 は箱素子の支持素子又は整952 に対向する。チップ920 は第11図に示されているようなほぼ同一の確類である。斯くして、チップ920 はその前面922 に配置されている接点928を有しており、これらの接点はチップのエッジ926 に隣接した列に配列されている。フラップ934、従ってこれらのフラップ上のリード部分948 は、チップのエッジ926 に沿って上方に延数しており、これにより各々の所かるフラップ上のリードがチップ上の接点928 の1つの列の近辺に延設するようにしている。後点928の多々の列はフラップ934 の1つにおけるリード948 の端部に直接関接して配置されている。チップの前面922 、従って接点928 はリード948 の端部とほぼ同じ高さで床業子954 の上に置かれているが、これらのリードの海部は衰面922 の僅か上に上昇し帰る。

チップがこの位置にある間、接点928 はこれらの接点をリードの隣接した遠部 にワイヤボンディングすることによりリード948 に電気的に接続される。ワイヤ ボンディング作業において、細いワイヤ974 が接点928 とリード部分948 の間に

接続され、これにより各リード部分948 を接点の隣接した列における1つの接点 928 に電気的に接続する。実際、ワイヤ974 はリード部分948 と融合し、嫡子928 からしつの雙葉子952 を回って、チップのエッジ926 に沿って下方に裏打ち業子 934 上の1つの箱子946 に向かって延設している複合リードを形成する。ワイヤ ポンディングのプロセスはそれ自体電子工業においてはよく知られており、ここ では詳細には述べる必要がない。簡単に言うと、このプロセスは可動のワイヤ供 給ポンディングヘッドを利用する。このヘッドは接続されようとしている素子の 1つに供給され、細いワイヤの一端が斯かる素子に結合される。次にヘッドは接 **続されるべき他方の業子に到達するまでワイヤを消費しながら移動し、この時点** になるとワイヤは斯かる他方の電子に結合されて切断され、このワイヤを所定位 産に残す。ワイヤボンディングプロセスは通常、接続されるべき部品の相対的位 置及び配向を検出し、次にこれに従ってワイヤボンディングヘッドを制御しワイ ヤを所望の君子に接触せしめることにより制御される。これにより、たとえ接続 されるべき部品の相対的位置が公称位置と異なる場合でも所望相互接続がなされ る。通常、部品の相対的位置及び配向はテレビジョン式パターン認識システム等 のロボット視覚システムによって検出される。これらの技術は本発明の方法のワ イヤボンディング工程において用いられるのが望ましい。斯かる技術が用いられ る場合、チップ920 の位置決めのあるいはリード部分948 の位置決めの高い特定 を与えることは必須でない。これにより上記に論じられた弯曲作業の厳密な制御 の必要性が最少限になる。

ボンディングワイヤ974 が取り付けられた後、熱伝源充壌材を育するシリコン等の柔らかい熱伝導材料のパッド975 がチップの前面922 の上部に置かれる。このパッドは接点918 及びワイヤ974 から離れて、チップの前面の中心部を関っている。針入剤976 の層がチップの前面922 の上に適用される。柔らかい誘電体材料であることが望ましいこの針入剤は翌952 の上部に配置されているボンディングワイヤ974 、接点928 及びリード部分948 の嫡部を覆う。針入剤はまた、チップのエッジ926 と有素子の対向している壁952 の間のスペースに侵入し、少なくとも部分的に充壌することが望ましい。次にアセンブリの頂部の上にカバー978 が置かれる。カバー978 は通常「チップカン」と呼ばれる箱状の金属素子である

はんだ又は運電接着刺等の運電ポンディング材料991 のかたまりを選子946 と基 版の接触パッド990 の間に置くことができる。これらのかたまりは、上記に論じられたと同じ方法で彼下され、端子及び接触パッドに結合され得る。

端子946 はかなりの中心から中心の距離に配置されるため、標準的な裏面取付技術を用いることができる。この点に関して、端子946 はチップの底面924 の全面積に略等しい領域に分配されることを了解すべきである。これと対照的に、チップ自体の接点928 は周辺の回りの列に集中している。斯くして、端子946 の間の中心からの中心の距離は接点928 の間の中心から中心の距離は分しかなり大きくすることができる。典型的な応用において、通常「1/0計数」と呼ばれるかなりの数の人力及び出力端子を有するチップのための電気接続を10-25 ぇル(250-625 マイクロメートル)の中心から中心の距離で達成することができる。

リード部分948 及びボンドワイヤ974 を含むこの複合リードによって接点928 と端子946 の間に信頼性のある相互接続が提供される。接続素子930 の厚電層936 がリード部分948 と共にチップに沿って上方に延設しているため、リード部分948 は予想可能な制御されるインビーダンスを有している。この信頼性のある電気的特徴は、リード部分948 の予想可能な機何学的構成によって向上する。各リード部分948 は所定の幅を有しており且つ隣接のリード部分に対して相対的な所定位置に定位されている。これらの相対的位置及び幅は接続素子930 が作られると固定される。複合リードはボンディングワイヤ974 を含んではいないが、これらのボンディングワイヤは促められる予算できないキャパンタンスをもたらすことがない程短くなっている。

所くしてアセンブリはコンパクトで頑丈で且つ軽減的なチップの取付けを行う。 アセンブリの会体はチップ自体よりも少し大きな面積(チップの平面における) を占有する。リード及びフラップがチップに沿ってチップのエッジに近接して延 設しているため、アセンブリによって占有される面積を実質的に増大せしめない。 また、アセンブリは基据に取り付ける前に予めば験できるため、高品質を保証で きる。上記に論じられた方法及び構造は多数の様式で変化し得る。また、はんだ マスク層972 はプロセスの任意の段階で適用し得る。所望に応じて、この層は、 例えばはんだ材料層932 がカバー978 と接触するように所定位置に成形すること か、あるいはエポキシ等のポリマ材料からアセンプリ上のある位置に成形され得る。カバー978 はアセンプリをこの後の汚染から封入するべくはんだ材料層972 の同辺と一体化され得る。封入刑976 はチップの前面922 と接触しまたカバー978 と接触し、これによりチップからカバーへの熱伝達のための侵略を提供する。これにより、チップの作業中のチップからアセンブリの外側の周囲への熱伝達が容易になる。カバー978 はまた、層975 と接触して、更に熱伝達を容易にする。

アセンブリはより大きなアセンブリの部分として用いられる前に試験されるこ とが望ましい。アセンブリは適切な試験回路に接続されており且つ共通の肥持具 即ち支持体に固定的に取り付けられている多数のピンプローブを有する意気的試 験肥特異を用いて上記に論じられたとほぼ同じ方法で試験するのが望ましい。 信 領性のある試験を行うために、試験把持具の多数のピン又はプローブは同時にそ れぞれの第子946 と接触を保持しなければならない。この構成においても第子946 は独立的にチップ922 に向かって変位し得る。斯かる変位によって、試験把持具 及びアセンブリは、ピンの全てがそれぞれの箱子946 に係合するまで互いに向か って退続して移動することができる。各端子946 はしなやかな度の弾性によって 試験把持具の関連のピンに対して傷怖される。これにより、信頼性のある接触及 び信頼性のある試験が保証される。上記に論じられたように、しなやかな層964 の構成はこの作業に寄与する。低弾性率材料の各々のかたまり968 はそれと整合 している端子946 に裏打ち及び支持を与える。試験把持具のピンが端子と係合す ると、各かたまり968 は垂直方向に圧縮され、従って水平方向に、即ちチップの 平面に対して平行に影張する傾向を示す。穴966 は斯かる影張のためのスペース を提供する。しなやかな暦964 は海子946 の十分な移動を許容して試験装置にお ける且つアセンブリ自体における公差を許容するだけでよい。通常、約0,0005イ ンチ (0.125 m) 以下のコンプライアンスで十分である。例えば、しなやなかな 層964 は約0.008 インチ (0.2 m) の厚さとなり得る。

試験の後、アセンブリは、上記に論じられたアセンブリを取り付けるのに用いられたのと類似の技術を用いて電気接触パッド990 を有する基級988 に取り付けられる(第26図)。例えば、アセンブリは、はんだ材料層972 におけるアパーチェア974 及び端子946 が基版の接触パッド990 と整合するように基板に置かれる。

により、接続素子930 の一部として形成されるかあるいはアセンブリの残りの部 品の後に通用される。

箱素子950 の構成は説明した構成から変化し得る。 床素子954 は全部省略することができ、あるいは床素子はチップをそのエッジ又は隔だけにおいて支持するべく望952 から内方に突出している小さなタブのみを含み得る。どの場合でも、しなやかな層964 はチップの底面と且つ裏打ち素子と直接係合される。あるいは、床素子954 の穴962 は省略し得る。 望952 の下方突出部958 は省略することができ、これにより望が床素子と面一にあるいは床素子が省略された場合はチップの底面と面一になるように終端する。 望の底エッジにはフラップが上方に弯曲した時に接続部品930 への破損を防止するべく面又は半径を配股し得る。 箱素子には、基本と係合するために、下方に突出している箱素子の隅における側部等の支持体を配股し得る。この場合、箱素子はチップを基板上で支持するように働き、これにより製造手順あるいは使用中のはんだ接合部の破砕を防止する。この構成は、熱シックがチップの前面と係合状態に強制的に保持される場所には特に有用である。また、この箱業子はチップの回りの気密シール構成の一部として用いられ得る。

裏打ち素子に隣接して配置されているしなやかな暦964 は望又は支持素子952 の外側表面に向かって外方に延設できるため、これによりしなやかな層の一部分 は各々の新かる望又は支持素子の下部エッジと裏打ち素子の間に挿入される。こ の構成は、端子946 の接つかが裏打ち素子の壁の床エッジに整合した部分の上に 配置される時に特に有用である。

・ な熱影張を吸収することができる。

熱伝達案子の構成はかなり変化することができる。所くして、熱電導パッド又は無975 はチップの削削即ち上間に結合されている金属スラブを含み得る。所かる金属熱シンクは熱伝達を更に容易にするためにピン、プレート又は突出部を含み得る。複数のチップは同一の熱シンクに係合することができる。従来の上向きチップアセンブリに用いることのできる熱シンクの実質的にどれも用いることができる。

これらの裏打ち索子及びフラップは、特に複雑な相互接続の要求条件を許容するべく2つ以上のリードの層を含み得る。また、裏打ち索子の各エッジには2つ以上のフラップを配数することができ、これらの多重フラップはチップのエッジに沿ってあるいは宿案子の壁に沿って重なった関係で延数し得る。

第27図に示されているように、箱業子は省略できる。斯くして、接続業子9130 のフラップ9134は、登部材に干渉することなく、チップ9120のエッジ9126に沿っ て上方に折り曲げることができる。また、しなやかな層9164は、床業子に何ら干 渉することなく、塞打ち素子9132とチップ9120の底面即ち背面9124の間に直接配 置され得る。第27図に示されている構成において、各フラップ9134はチップのエ ッジ9126に沿って上方に延設しているだけではなく、エッジ9126に領接したチッ プの前面9122のヘリの部分にわたって内方に延設している。各フラップはチップ 上の接点9128の列の上に載っているスロット9137を有している。リード部分9148 の始部9149はこのスロットを横切って延設しており、従ってチップ接点9128の上 に載っている。組立プロセスにおいて、始部9149は第16回及び20回に言及して上 記に給じられたと類似の技術によって端子9128に直接結合され得る。ポンディン グ作業を容易にするために、婚部9149はそれらがポンディングツール9151の影響 の下でよりたやすく下方に挽み且つ接点9128に保合するべく、スロット9137の長 さ部分に平行な方向に弯曲し得る。製造工程において、接続素子9130及びしなや かな層9164はチップ9120に組み立てられ、接続素子のフラップ9134はチップのエ ッジ9126に沿って上方に直接折り曲げられる。次にフラップの海部はチップの前 園にわたって内方に折り曲げられる。第27図に示されているアセンブリにはまた、 上記に論じられたようなはんだマスク層、ハウジング及び封入剤が配設され得る。

条軟性があり、端子9381の間に配置されているしなやかな層9383を含んでいる。 これらの端子は別のサブアセンブリの端子9356に接続されており、このサブアセ ンブリはチップ9377の接点9338に接続されている。斯くして、チップ9320及び9377 はチップ9393の上に取り付けられている重なり回路アセンブリの状態で相互接続 されている。任意の数のチップを斯かる積み重ねされたアセンブリにおいて相互 接続することができる。

第30図に示されている、本発明の更なる実施例に係るアセンブリにおいて、シート状接続部品の配向は逆になっている。即ち、リード支持即ち第一面9442はチップ9420の方を向いている。端子9446が絶縁層9440及び9438を通して延設している穴9473を通して辞出されている。これらの絶縁層の間に配置されている運電層9436は穴9473から離れて終境しており、これによりこれら2つの絶縁層は穴の境界において互いに融合しており、穴を層9436から絶縁している。所くして、端子9446を基板に接続するベくボンディング材料を穴9437に導入することができる。またこの構成において、フラップ9434の端部9435はチップから離れるように外方に曲げられており、支持素子9452の壁はフラップの外側に配置されている。即ち、フラップは支持素子9452とチップとの間に置かれている。しなやかな層9464は端子9446のすぐ下に置かれている。

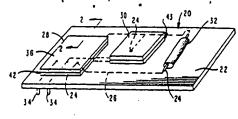
更なる異形(図示せず)において、この支持素子又は壁は接続素子と一体とすることができ、特にフラップと一体とすることができる。斯くして、接続素子はこれらフラップを構成する比較的硬い領域及び中心又は重打ち業子を構成する柔軟な領域を有し得る。これらフラップを構成する硬い領域は自立構造体を形成するべく上方に弯曲し得る。上紀に論じられた構成と同じように、この構成により、リード部分がチップを受けそれに接続するための隣口部の周辺部の回りに配置されている隣口上部を有する全体的に類状又はコップ状の構造体が提供される。

容易に了解されるように、請求の範囲によって規定されるように本発明から逸 限することなく上記に恰じられた特徴の多数の更なる変化及び組合せを利用する ことができる。1つの斯かる異形(図示せず)において、裏打ち素子は実質的に 上記に恰じられたように配数されるが、フラップ及びフラップ上のリード部分は 省略される。この構成によると、ボンディングワイヤは各リード 主要部分を様 第28図の構成は、フラップ9234の協部がチップの前面9222にわたって折り曲げられ、これによりリード部分9248の協部9249をチップ上の接点9228 に位置決めするという点で、第27図に言及して上記に論じられたのと同様である。しかしなからここで、接続素子は各リード嫡部9249の下からフラップの第二面9244、即ち第一即ちリード支持面9242から反対の表面に延設している径路9251を含んでいる。各々の所かる径路には熱圧緩ポンディング合金9253等の運電ポンディング材料が充填されている。ポンディング材料9253は、従来のポンディング技術を用いて熱又は圧力により活性化して、各リード嫡部9249をチップ上の1つの接点9228に結合せしめる。接続素子の運電層9236は径路9251から離れて持備しており、これによりこの運電層は運電材料9253と電気接続を行うことがない。所望に応じて、導電層9236は、層9236に接地を与えるべく径路9251の1つ又は少しに対して延段し得る。即ち、リード9248の1つは、基板のアースに接続されている1つの端子(図示せず)に接続され帰9236はこのリードを通して接地され得る。

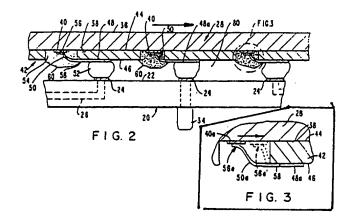
無圧複又は他の従来ボンディング技術に対する代替として、これらのリードは、 いわゆる「 2 選通」接着剤を用いることによりチップ上の接点に接続することが できる。 新かる材料は一般的に、この材料が適層に適用された時に、この層を通 る方向にはかなりの電気的導通を有するが層に対して平行な方向にはほんの微々 たる導通しか有しないように選択された導電粒子を含んでいる。 2 導通接着剤は また、上記に論じられた挿入物のリードをチップの検点に接続するのにも用いら ればる。

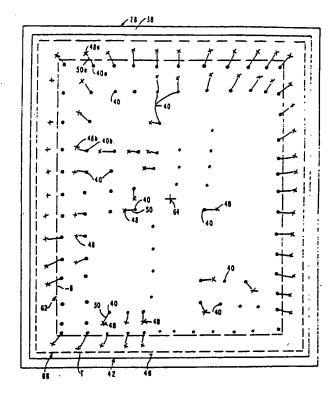
第29図に示されているように、本発明に係るサブアセンブリは別のチップの上に取り付けられ得る。例えば、第29図に示されているように、チップ9320の前面 9322上の授点9328は端子9346を通して半導体チップ9393の接点9391に接続される。 新くして、チップ9393自体はチップ9320を組み込んでいるアセンブリを取り付けるための基礎として作用する。チップ9393は従来のワイヤボンドリード9395を軽由して更なる基板に、従って他の電子素子に接続される。逆に、チップ9377が更にチップ9320の前面に整るように取り付けられている。 挿入物9379がチップの前面9322の上に配置されている。この挿入物は柔軟なリードを経由してチップの前面上の接点9328の幾つかに接続されている端子9381を有している。挿入物自体は

成している。ボンディングワイヤはチップのエッジに沿って下方に裏打ち素子に向かって延設しており、チップの背面即ち底面に隣接した裏打ち素子に接合する。この構成において、ボンディングワイヤはチップのエッジに沿って延設しているリードを構成している。この構成は、上記に論じられた他の構成と同じ程度の制御をリードインピーダンスに提供しないため、明らかに好過性が少ない。斯くして、好ましい実施例の前記の説明は請求の範囲によって規定された本発明の限定ではなく説明のために取られるべきである。

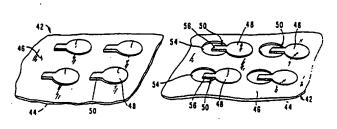


F | G. |



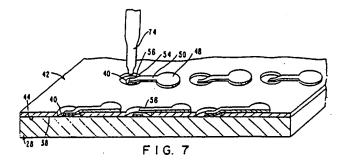


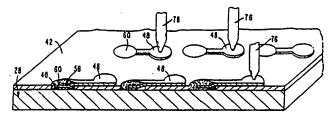
F 1 G. 4



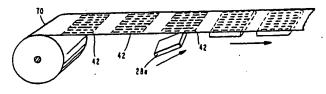
F I G. 5A

F I G. 5B

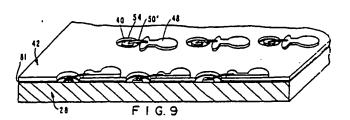




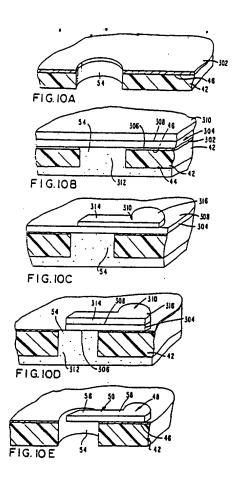


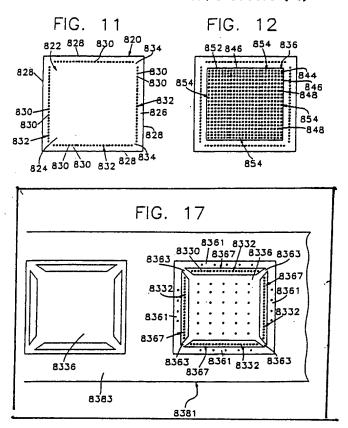


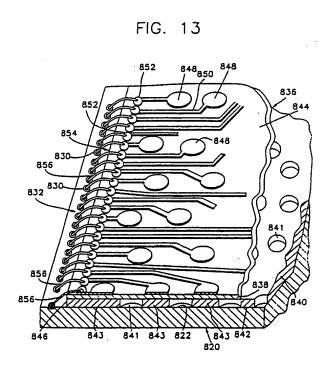
F I G. 6

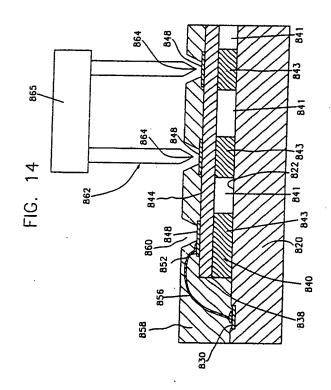


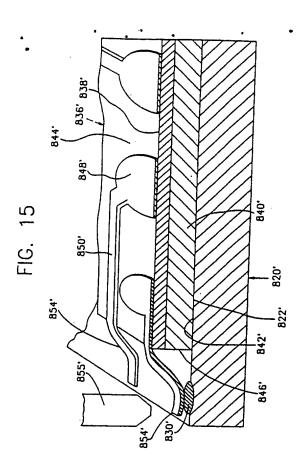
# 特表平6-504408 (18)

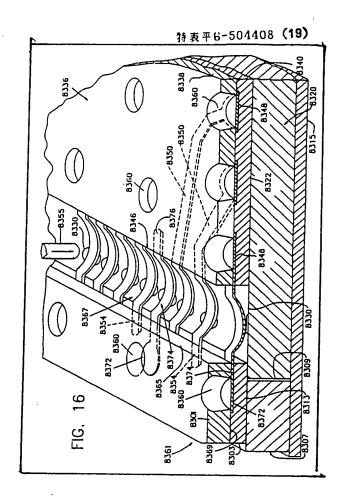


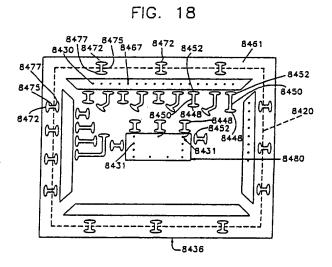


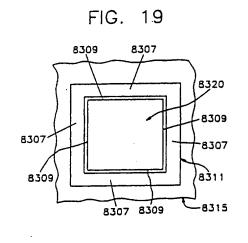


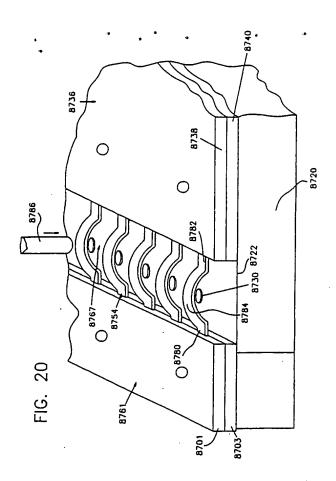


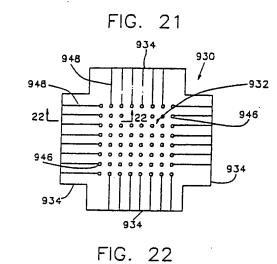


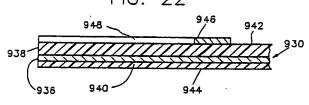


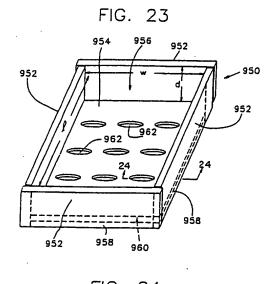


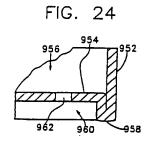


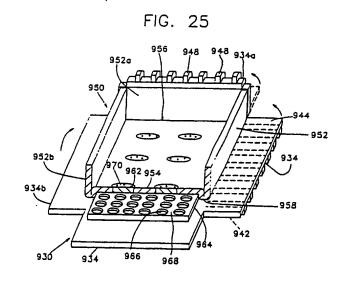




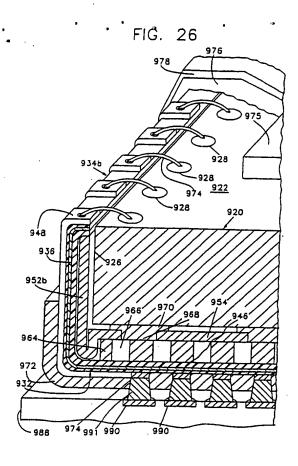


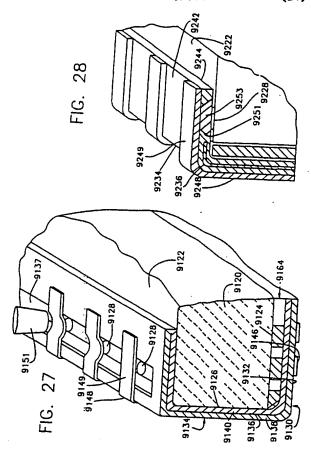




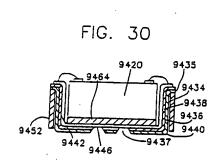


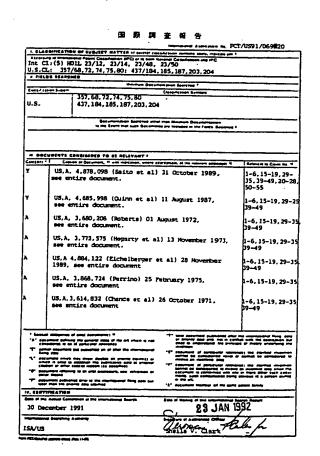
# 特表平6-504408 (21)





9379 9356 9379 9381 9328 9383 9322 9324 9346 939: 9393





******		Species to Cip-s m
_	document.	1-6, 15-19, 29- 39-49
۸	US.A. 3,426,252 (Lepselter) O4 February 1969, see entire document.	1-6,15-19,29- 39-49
Y,P	US.A.4.967,261 (NIKI et al) 30 October 1990, see entire document	20-28, 50-55
Y	US.A.4.751,482 (Fukuta et al) 14 June 1988, see jentire document	20-28-50-55
Y	IUS,A 4,811,082 (Jacobs et al) 07 March 1989, see lentira document	20-28, 50-55
<b>A</b>	US,A,4,926,241 (Carey) 15 May 1990, see entire document.	20-28, 50-5
A	US.A 4.356,374 (Noyori et al) 26 October 1982, see	7-14, 36-38, 56-60
		-
	•	
		İ
		}
		į į
!		
- 1		1

# フロントページの統き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE), AU, CA, FI, JP, KR, SE, SU, US